



B6150017471

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION

ผลงานวิจัยและพัฒนาสูตรเดลีอับ[™] และวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสูตรเดลีอับ[™] สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรม
เซรามิกด้านเทคนิคการเคลือบ



สนับสนุนโดย

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ตรายางเคลือบ
และวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสู่ตรายางเคลือบ
สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิกด้านเทคนิคการเคลือบ

RES กสอ ๕๕/๑



B6150017471

RES กสอ ๕๕/๑

๕๕/๑

สนับสนุนโดย

จังหวัดลำปาง

ร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

จัดทำโดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยและพัฒนาสูตรเคลื่อนและวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสูตรเคลื่อน
สำหรับอุตสาหกรรมเชرامิก

ISBN 978-616-12-0368-9

พิมพ์ครั้งที่ 1: ธันวาคม 2557 จำนวน 600 เล่ม

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายธนานิทร์ สุภาแสง	ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายฤทธิพงศ์ เดชะพันธุ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นางอรพรรณ ตันติเวรสา	ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชرامิก
ดร.สมนึก ศิริสุนทร	ผู้อำนวยการฝ่ายอาชญากรรม เศรษฐกิจและวัสดุแห่งชาติ

คณะกรรมการกำกับการจ้าง

นายอภินันท์ เจริญสุข	นายสิงหนาท อยยะ嘛
นางสาวอารี แก้วน้อย	นางสาวจิรประภา ใจรุณ
นางพัชรี พ่วงแรงศิลป์	

คณะกรรมการทำงาน

ศ.ดร.มีงสรรพ ขาวสะอาด	ผศ.ดร.อนุชา พรเมืองขาว
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ เจียมศิริเจศ	ผศ.ดร.วันทนีย์ พุกกะคุปต์
ดร.อนุชา วรรณก้อน	ดร.ศักดิพล เทียนเสมอ
ดร.อัครพงศ์ อันทอง	นายนรากร เพชรรักษ์
นางสาวกัทรวรรณ เนยเจริญ	นางวัชรี สอนลา
นายปริญญา สมร่าง	นายสิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์
นายวิทยา ทรงกิตติกุล	

จัดพิมพ์โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำนำ

หนังสือและเอกสารวิชาการเรื่อง “ผลงานวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบ และวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสูตรเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก” นี้ เป็นเอกสารที่จัดทำในโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิกด้านเทคนิคการเคลือบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจาก จังหวัดลำปาง โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยหนังสือฉบับนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ผลงานวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง จำนวน 20 สูตร ทำการถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเซรามิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ราย และวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสูตรเคลือบที่ได้จัดทำขึ้นภายในศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก และเปิดให้ใช้บริการแก่บุคคลทั่วไปทางอินเตอร์เน็ต โดยหวังว่า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และผู้ที่สนใจ จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือนำไปต่อยอดเพื่อ การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบ และการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้อุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทย มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายธนาธร์ สุภาเสน



อุตสาหกรรมเชรามิค เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหภาพยูโรป และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เชรามิคที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทยปั่น อีกทั้งภาวะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เชรามิคในตลาดโลกที่รุนแรง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เชรามิคจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่มีลักษณะผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกันกับผลิตภัณฑ์เชรามิคของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนการผลิต ทั้งด้านวัสดุดีบ พลังงาน และการขนส่ง ทำให้ประเทศไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์เชรามิคให้กับประเทศไทยคู่แข่ง ดังนั้นอุตสาหกรรมเชรามิคของจังหวัดลำปาง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาสูตรเคลือบให้มีความหลากหลาย ทำให้ผลิตภัณฑ์เชรามิคที่ได้มีความแตกต่างไปจากคู่แข่ง ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมเชรามิคของจังหวัดลำปางในการแข่งขันในตลาดโลกต่อไป

จังหวัดลำปาง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชรามิคให้เร่งปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และหวังว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชรามิคและผู้ที่สนใจ จะนำผลงานวิจัยและข้อมูลจากฐานข้อมูลเคลือบ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแรงผลักดันให้อุตสาหกรรมเชรามิคจังหวัดลำปาง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

(นายธนาธร์ สุภาเสน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สารจากผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชرامิก นางอรพรรณ ตันติวีรสุต



อุตสาหกรรมเชرامิกของจังหวัดลำปาง มีจุดแข็งด้านการมีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ แต่มีจุดอ่อนด้านต้นทุนพลังงานที่สูง ส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดการค้าโลก การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นเพียงการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่องอกในปริมาณมากนั้น อาจได้รับความเสี่ยงจากการและความต้องการและแนวโน้มของตลาดที่ผันแปรอย่างรวดเร็ว ประกอบกับโรงงานอุตสาหกรรมเชرامิกของจังหวัดลำปาง เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีกำลังการผลิตไม่สูงนัก แต่มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้จ่าย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชرامิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเชرامิกของจังหวัดลำปาง โดยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบและการใช้เทคนิคต่างๆ ในการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เชرامิก ตลอดจนสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งข้อมูลสูตรเคลือบและการสร้างฐานข้อมูลเคลือบอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการให้บริการสืบคัน และนำไปประยุกต์ใช้ของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชرامิกและผู้ที่สนใจทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสูตรเคลือบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เชرامิก อีกทั้งยังเป็นการสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้อมูลเคลือบแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเชرامิกของจังหวัดลำปาง ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชرامิก ขอขอบคุณจังหวัดลำปางที่เล็งเห็นความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานในโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเชرامิกด้านเทคนิคการเคลือบ ขอให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ



(นางอรพรรณ ตันติวีรสุต)

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเชرامิก

สารจากผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รศ. ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา



การพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้าและมีความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบัน นอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้ว จำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และการสร้างผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ซึ่งการวิจัยและพัฒนาจะเริ่มต้นได้ดี และมีทิศทางไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีองค์ประกอบเริ่มต้นที่สำคัญ คือ การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และการมีองค์ความรู้พื้นฐานที่จะช่วยให้การทำงานวิจัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการทำงานวิจัย เนื่องจากอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทยนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งในลักษณะของรูปแบบผลิตภัณฑ์ ขนาดของโรงงาน และระดับของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต แม้แต่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีสภาพการแข่งขันสูง เนื่องจากมักจะมีการผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ซ้ำๆ กัน การทำงานวิจัยและพัฒนามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยการสร้างรูปแบบ เอกลักษณ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมที่มี จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเซรามิกของไทยเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับทางจังหวัดลำปาง และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใน การดำเนินการสร้างพื้นฐานองค์ความรู้ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลสูตรเคลือบ และการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ เทคนิคการเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ตามแนวทางของโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมด้วย เทคนิคการเคลือบนี้

กระผมจึงหวังว่า ผลงานจากการวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบและวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสูตรเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิก ช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปาง และ อุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทย ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(รศ. ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา)

ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สารบัญ

การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก	1
ผลงานวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก	7
1. สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 1.2	19
2. สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03	23
3. สูตรเคลือบเขียวอ่อน MTEC OP1403	28
4. สูตรเคลือบใสสีแดง MTEC CL-R01	30
5. สูตรเคลือบใสสีดำ MTEC CL-BL01	32
6. สูตรเคลือบเขียวหายก MTEC JD1402	35
7. สูตรเคลือบใสสีแดง CMU Rd1401	37
8. สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 01	40
9. สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 02	42
10. สูตรเคลือบทึบขาว MTEC Op01	45
11. สูตรเคลือบทึบกึ่งมันกึ่งด้านขาว CMU SM-1404	48
12. สูตรเคลือบศิลาดล CMU CL1401	50
13. สูตรเคลือบใสอุณหภูมิต่ำ MTEC CL1100	53
14. สูตรเคลือบทึบขาวอุณหภูมิต่ำ MTEC OP1100	56
15. สูตรเคลือบแอนทิก CU Antique-STD	59
16. สูตรเคลือบด้าน CU Matt-TiO ₂	62
17. สูตรเคลือบด้าน CU Alumina Matt 01	64
18. สูตรเคลือบทึบกึ่งมันกึ่งด้านดำ CU SM-BL01	67

19.สูตรเคลือบหยดน้ำมัน CU Oil Spot-01.....	69
20.สูตรเคลือบนาโนโกะ CU Namako-01.....	71
วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสูตรเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมเคมีก	74
การสมัครสมาชิก.....	75
การเข้าสู่ระบบ	76
การสืบค้นข้อมูลสูตรเคลือบ.....	77
การแสดงข้อมูลแผนที่ภาพรวม	79
การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว.....	81
การออกจากระบบ	82

การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก

ผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปาง นับว่ามีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เช่น แก้วกาแฟ ชามไก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง เช่น กระเบื้อง ลูกกรงเซรามิก และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและสวน เช่น แจกัน ผลิตภัณฑ์สำหรับทำสปา โคมไฟ หรือ ของชำร่วยและของที่ระลึกนานาชนิด ประกอบกับอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปางเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมาก จึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกรวมถึงการใช้เทคนิคการเคลือบที่หลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นได้

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลำปาง โดย ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ การเพิ่มมูลค่าสินค้า อุตสาหกรรมเซรามิกด้านเทคนิคการเคลือบ ใน การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เซรามิกของจังหวัดลำปาง และสร้างระบบฐานข้อมูลเคลือบเซรามิก เพื่อให้เป็นฐานความรู้ที่เปิดให้บริการแก่ ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลและนำไปพัฒนาต่อยอดให้เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ์ของตน นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ได้

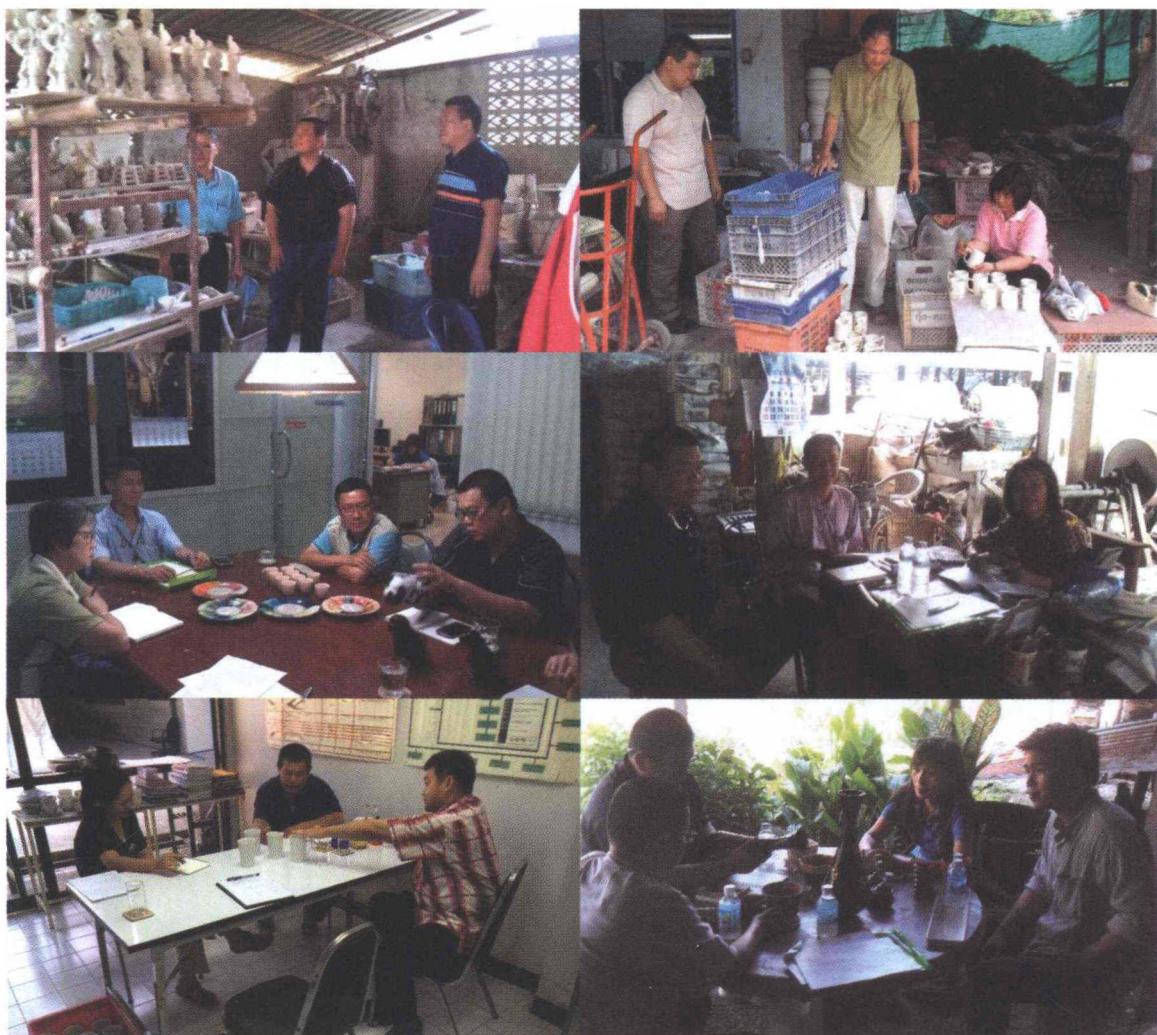
ในโครงการฯ ดังกล่าว มีการรับสมัครโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปางที่สนใจเข้าร่วม พัฒนาสูตรเคลือบจำนวน 20 โรงงาน ซึ่งแต่ละโรงงานก็มีความต้องการที่หลากหลาย ได้แก่ ต้องการพัฒนา สูตรเคลือบเพื่อแก้ไขปัญหา และลดต้นทุนการผลิต ต้องการพัฒนาเคลือบตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ต้องการ พัฒนาสูตรเคลือบที่สนใจแต่ไม่มีประสบการณ์ในการผลิต โดยแบ่งสูตรเคลือบออกเป็นกลุ่มตามความต้องการ ของโรงงานได้ดังนี้

1. กลุ่มโรงงานที่ต้องการพัฒนาเคลือบใสespainฐาน เพื่อทำการผลิตเคลือบเอง หรือการปรับให้มีสมบัติ ที่ดีขึ้น เช่น การให้ลดตัวดีขึ้น รานตัวลดลง ลดอุณหภูมิการเผา หรือลดต้นทุนการผลิตลง จำนวน 5 โรงงาน ซึ่ง โรงงานในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะทำการเผาผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงอุณหภูมิ $1200-1240^{\circ}\text{C}$ และต้องการปรับลด อุณหภูมิลงอยู่ในช่วง $1150-1200^{\circ}\text{C}$

2. กลุ่มโรงงานที่ต้องการพัฒนาเคลือบสี ได้แก่ เคลือบสีเขียว สีแดง สีดำ โดยให้สามารถควบคุม ความเข้มของสีได้ตามต้องการ จำนวน 4 โรงงาน ซึ่งอาจปรับแก้โดยการใช้สีแบบ inclusion ที่สามารถทน อุณหภูมิการเผาที่สูงถึง 1300°C หรือการควบคุมอุณหภูมิและบรรยายกาศการเผา

3. กลุ่มโรงงานที่ต้องการพัฒนาเคลือบทึบ เคลือบด้าน หรือเคลือบอ่อนเฟกต่างๆ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น เคลือบทับสีขาว เคลือบหยก หรือเคลือบสำหรับลูกกรงเซรามิก จำนวน 8 โรงงาน โดยเคลือบสีขาวเป็นที่ต้องการมากที่สุดแต่พบปัญหาการเผาไม่สุกตัว หรือต้องการเคลือบด้านแต่เคลือบที่ได้หลังเผาลับมีความมันเงา และเคลือบไม่ได้อ่อนเฟกตามที่ต้องการ จึงต้องมีการทดลองหลายครั้ง โดยต้องมีการปรับสูตร เทคนิคการเคลือบ และวิธีการเผาด้วย

4. กลุ่มโรงงานที่ต้องการพัฒนาเคลือบอุณหภูมิต่ำ ในช่วงอุณหภูมิ 900-1100°C จำนวน 3 โรงงาน พบร่วมกัน เกิดทำหมินผลิตภัณฑ์เซรามิกหลังจากการใช้เคลือบอุณหภูมิต่ำกับเนื้อดินของโรงงาน เคลือบранรูเข้ม จึงต้องมีการปรับสูตรเคลือบ และบางโรงงานพบว่าเคลือบไม่เข้ากับเนื้อดิน เนื่องจากการหดตัวและอุณหภูมิการเผาที่แตกต่างกัน จึงต้องทำการทดลองโดยปรับใช้เนื้อดินอุณหภูมิต่ำควบคู่ไปด้วย



ภาพที่ 1 การถ่ายทอดสูตรเคลือบให้กับโรงงาน



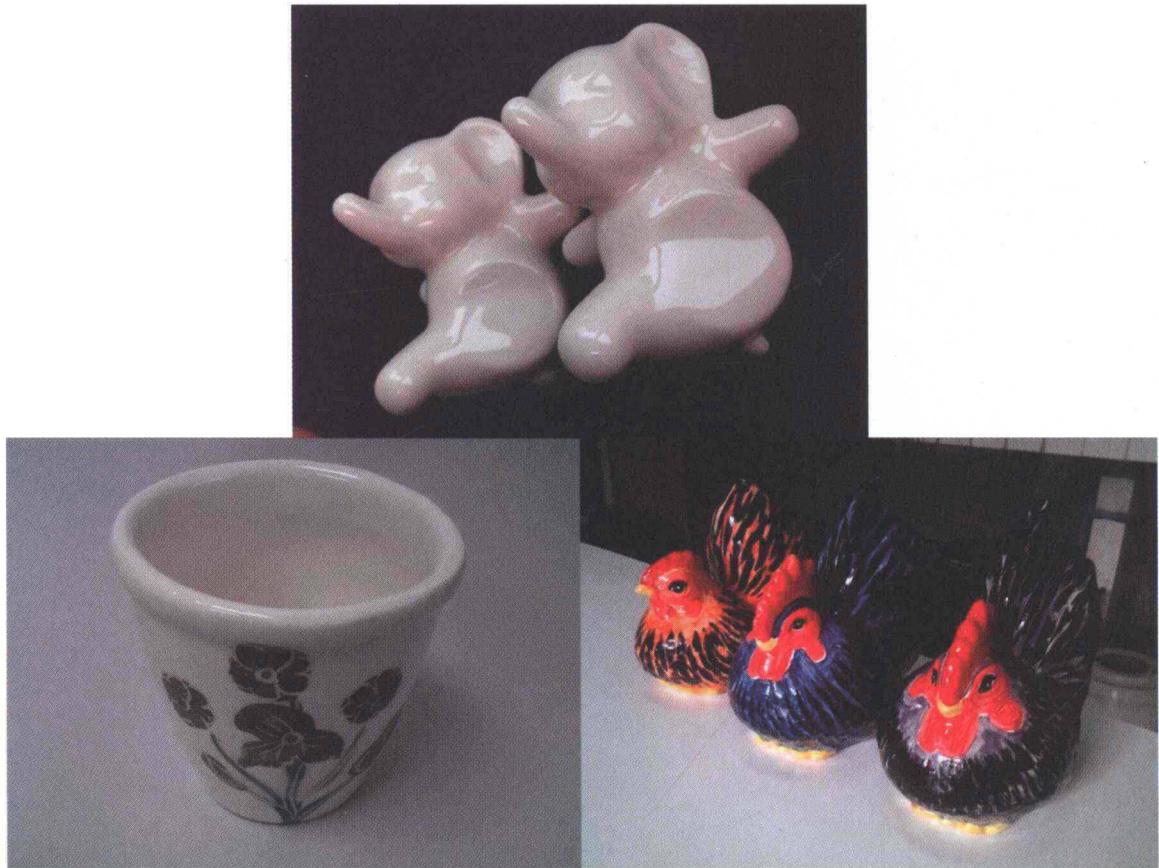
ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาเคลือบใสพื้นฐาน



ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาเคลือบสี



ภาพที่ 4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาเคลือบทับ เคลือบด้าน และเคลือบอฟเฟคต่างๆ



ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาเคลือบอุณหภูมิต่อ

ผลงานวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก

โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมเซรามิกด้านเทคนิคการเคลือบ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัย และพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิกที่มีความหลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัด ลำปางได้ เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคนิคการเคลือบ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม เซรามิกจังหวัดลำปาง และสร้างระบบฐานข้อมูลเคลือบ ที่สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เซรามิก และผู้สนใจทั่วไปได้ โดยได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก จำนวน 20 สูตร แต่ละสูตร จะมีความแตกต่างกัน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเทคนิคการเคลือบ ตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก ของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง นั้นเป็นไปตามความ เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการเคลือบ และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง

วัตถุดิบสำหรับการวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบ

วัตถุดิบสำหรับการวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิกที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการเซรามิกใน จังหวัดลำปาง เป็นวัตถุดิบที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและสามารถจัดหาได้โดยง่าย ดังต่อไปนี้

1. วัตถุดิบหลักสำหรับการวิจัยและพัฒนา

- โพแทสเซียมเฟล์ดสปาร์ จากบริษัท Sibelco Minerals (Thailand) Co.,Ltd.
- โซเดียมเฟล์ดสปาร์ จากบริษัท Sibelco Minerals (Thailand) Co.,Ltd.
- ทรัฟิลิกา จากบริษัท Sibelco Minerals (Thailand) Co., Ltd.
- ดินขาว จากบริษัท Sibelco Minerals (Thailand) Co., Ltd.
- โดโลไมต์ จากบริษัท Sibelco Minerals (Thailand) Co., Ltd.
- หินปูน จากบริษัท Sibelco Minerals (Thailand) Co., Ltd.
- หัลคัม จากบริษัท T.C. Sathaporn Co., Ltd.

2. สารเคมีสำหรับการวิจัยและพัฒนา

- ซิงก์ออกไซด์ จากบริษัท Union Chemical 1986 Co., Ltd.
- เซอร์โคเนียมชิลิกเกต จากบริษัท Union Chemical 1986 Co., Ltd.
- ไททาเนียมไดออกไซด์ จากบริษัท Union Chemical 1986 Co., Ltd.
- แบบเรียมคาร์บอนเนต จากบริษัท Sibelco Minerals (Thailand) Co., Ltd.

- แคลเซียมฟลูออไรด์ จากบริษัท Sibelco Minerals (Thailand) Co., Ltd.
- ดีบุกออกไซด์
- คอปเปอร์คาร์บอเนต
- อะลูมิเนียมออกไซด์
- เบนโตไนต์
- โบนแอช

3. สีสังเตน

- MT – 201 จากบริษัท Mine Tech Co., Ltd
- MT – 204 จากบริษัท Mine Tech Co., Ltd
- MT – 210 จากบริษัท Mine Tech Co., Ltd
- MT 105 -1 จากบริษัท Mine Tech Co., Ltd
- II L1LAL จากบริษัท MC Industrial Chemical Co., Ltd
- Pink SP-71 จากบริษัท MC Industrial Chemical Co., Ltd
- Yellow M-120 จากบริษัท MC Industrial Chemical Co., Ltd
- Maroon (7/4/2642) จากบริษัท Johnson Matthey Hong Kong Limited
- GS019H Yellow จากบริษัท Johnson Matthey Hong Kong Limited
- Chocolate 4531 จากบริษัท Kawamura Ceramic Co., Ltd
- Blue 4571 จากบริษัท Kawamura Ceramic Co., Ltd
- Blue 22203
- KE 11422
- FC 5-16038
- Black Stain
- สีสำเร็จรูปสีเขียวอ่อนแบบ Inclusion
- สีสำเร็จรูปสีแดงแบบ Inclusion

4. สารออกไซด์ที่ให้สี

- คอปเปอร์ออกไซด์
- เหล็กออกไซด์
- โคบอลต์ออกไซด์
- แมงกานีสออกไซด์

- นิกเกิลออกไซด์
- โครเมียมออกไซด์

5. สารเคมีอื่นๆ

- สารช่วยการกระจายตัวของน้ำเคลือบ Sodium tripolyphosphate (STPP)
- สารช่วยการยึดเกาะของน้ำเคลือบ Carboxy Methyl Cellulose (CMC)
- พริตหมายเลข 425 จากบริษัท Ferro (Thailand) Co., Ltd.
- พริตหมายเลข 931 จากบริษัท Ferro (Thailand) Co., Ltd.
- พริตหมายเลข 360 จากบริษัท Ferro (Thailand) Co., Ltd.
- พริตหมายเลข 366 จากบริษัท Ferro (Thailand) Co., Ltd.

การวิเคราะห์สมบัติของวัตถุดิบ

1. การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ทรัมมิลิกา โซเดียมเฟล์สปาร์ และดินขาว แสดงได้ดังตารางที่ 1 โดย ผ่านการคัดขนาดผ่านตะแกรง 325 เมช (ขนาดอนุภาคน้อยกว่า 45 ไมครอน) ทรัมมิลิกา และโซเดียมเฟล์สปาร์ อยู่ในรูปของผงวัตถุดิบสีขาวร่วนละเอียด ในขณะที่ดินขาวมีสีนวลๆ เกาะกันเป็นก้อนบางส่วนและมีความชื้นสูง

ตารางที่ 1 สมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบ	ทรัมมิลิกา	โซเดียม เฟล์สปาร์	ดินขาว
Particle size and size distribution			
Median Particle Size, D50 (μm)	14.9	16.14	n/a
Distribution (%)	-	-	-
<20 micron	-	-	-
<10 micron	-	-	81.20
<5 micron	-	-	56.60
<2 micron	-	-	33.80
<1 micron	-	-	16.40
<0.5 micron	-	-	7.00

ตารางที่ 1 (ต่อ) สมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบ	ทรัพย์สิน	โซเดียม เฟล์สปาร์	ดินขาว
Residue (%)			
75 micron	-	0.66	-
45 micron	1.50	7.12	2.00
Moisture content (%)	0.5	0.5	25
Specific gravity	2.65	2.6	n/a
Fusion colour at 1220°C			
L*	-	77.41	80.1
a*	-	0.1	0.2
b*	-	14.8	7.3
Non-fusion (%)	-	52.1	-

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

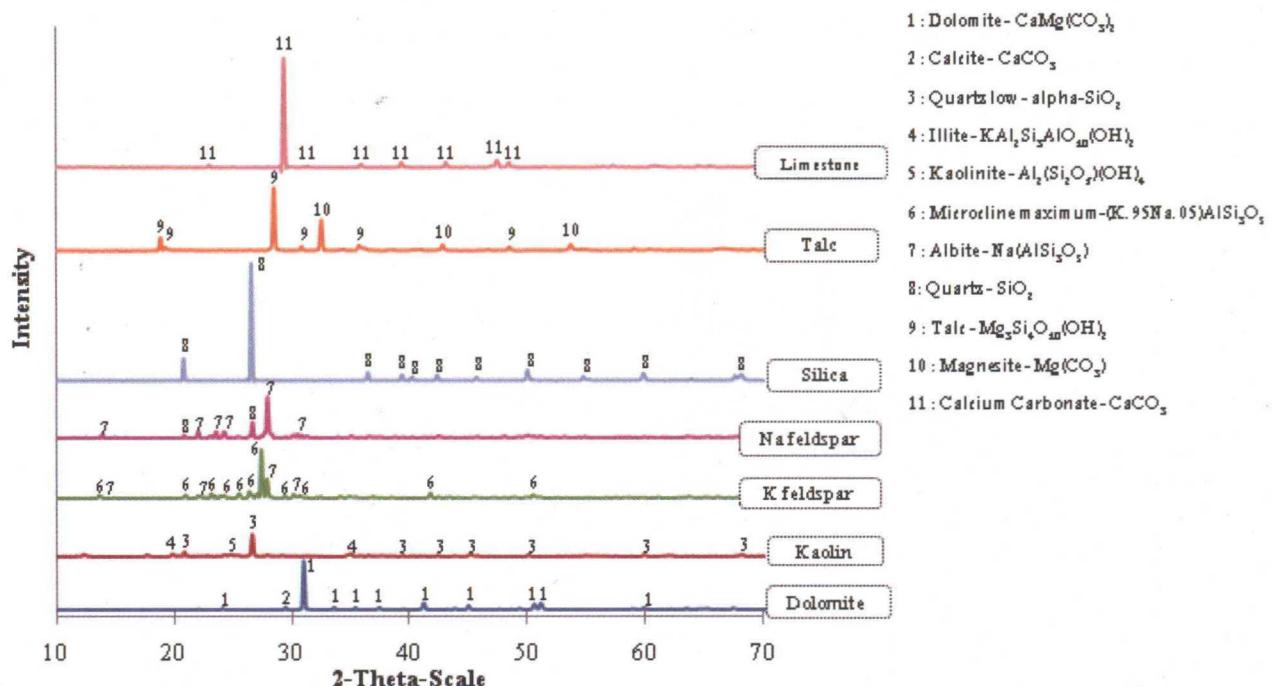
องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบหลัก วิเคราะห์ด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescence Spectrometer ยี่ห้อ Philips รุ่น PW2400 โดยศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงได้ดังตารางที่ 2 ทรัพย์สิน ค่อนข้างมีความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากมีปริมาณของซิลิกาสูงถึง 99 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักโดยประมาณ โซเดียมเฟล์สปาร์ ประกอบด้วย ซิลิกา อะลูมินา และโซเดียมออกไซด์ 68.52 17.55 และ 8.06 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักตามลำดับ โดยที่มีแคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และโพแทสเซียมออกไซด์อยู่เล็กน้อย ส่วนดินขาว ประกอบด้วย ซิลิกา 57.99 และอะลูมินา 28.31 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก โดยมีองค์ประกอบของโพแทสเซียมออกไซด์และโซเดียมออกไซด์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยหลอม (Flux) นอกจากนี้ยังมีเหล็กออกไซด์อยู่สูงกว่าวัตถุดิบอื่น ส่วนค่าการสูญเสียน้ำหนักหลังเผา (Loss on Ignition : LOI) ของดินขาวเกิดจากการสูญเสียน้ำในโครงสร้างเป็นหลัก

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	รายชิลิกา	โซเดียมเฟล์สปาร์	ดินขาว
Chemical Composition			
SiO ₂	99.16	68.52	57.99
TiO ₂	0.03	0.29	0.07
Al ₂ O ₃	0.43	17.55	28.31
Fe ₂ O ₃	0.03	0.2	0.73
CaO	0.03	1.77	0.15
MgO	0.02	0.58	0.24
K ₂ O	0.03	0.75	3.71
Na ₂ O	0.03	8.06	3.91
LOI	-	1.24	4.79

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่

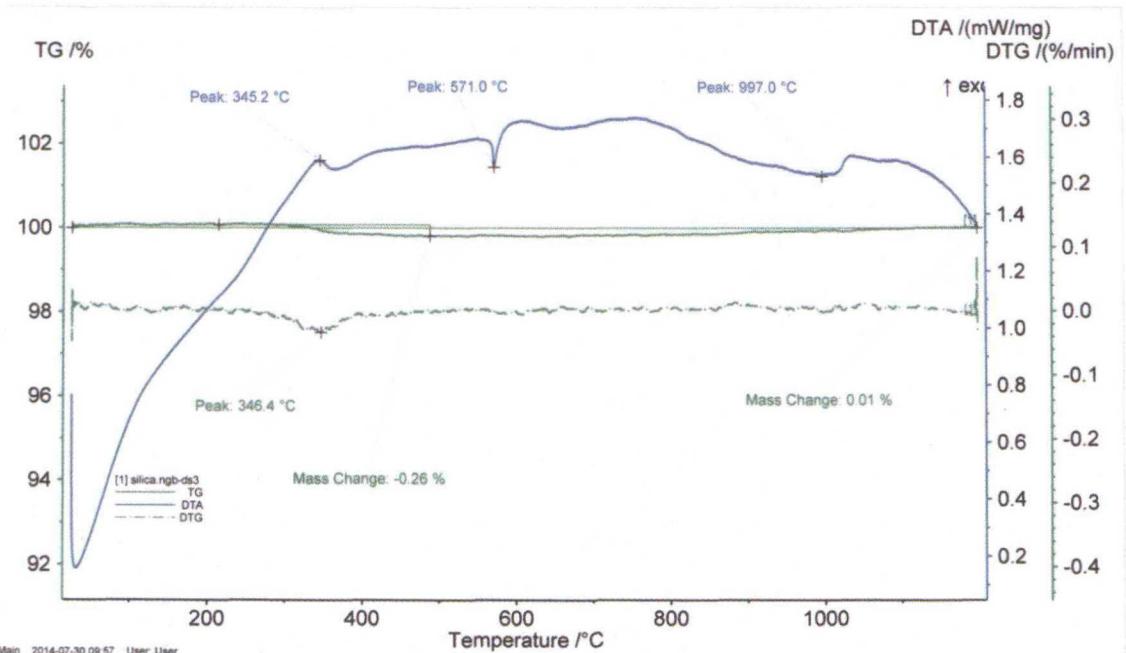
ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบ ด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer ยี่ห้อ Bruker รุ่น D8-Discover โดยศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ โซเดียมเฟล์สปาร์ รายชิลิกา ดินขาว โพแทสเซียมเฟล์สปาร์ โดโลไมต์ หินปูน และทัลคัม แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังภาพที่ 6 พบว่าองค์ประกอบของวัตถุดิบที่วิเคราะห์ได้ตรงตาม สูตรเคมีของวัตถุดิบนั้นๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยโพแทสเซียมเฟล์สปาร์ประกอบด้วยเฟสอัลไบท์ (Albite) และ ไมโครคลิน (Microcline) ในขณะที่โซเดียมเฟล์สปาร์ประกอบด้วยเฟสอัลไบท์ร่วมกับควอชต์ (Quartz) ดินขาวประกอบด้วยอิลลิต (Illite) เคโอลีไนต์ (Kaolinite) และแอลฟ่าควอชต์ (Alpha Quartz)



ภาพที่ 6 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่ โดยเทคนิค XRD ของวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมสูตรเคลือบ

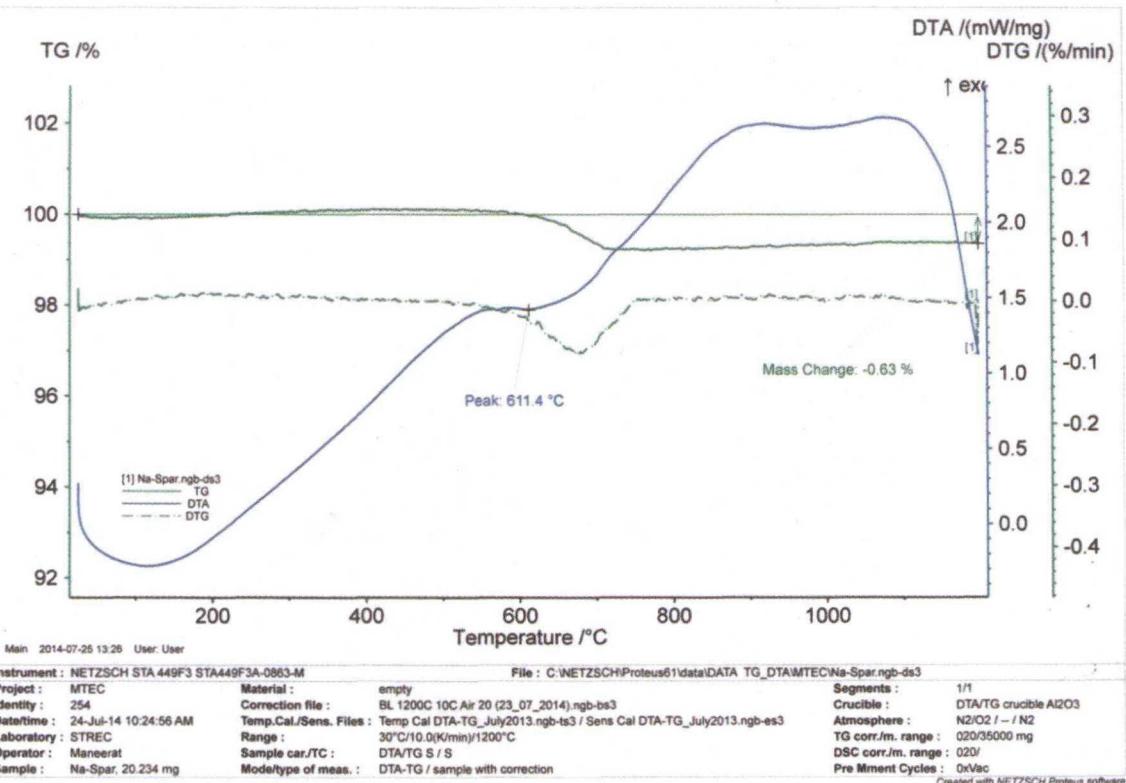
4. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนของวัตถุดิบ ด้วยวิธีการ Differential Thermal Analysis (DTA) โดยวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของวัตถุดิบต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในรูปของอุณหภูมิที่ต่างกันระหว่างสารตัวอย่างกับสารอ้างอิง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในลักษณะการดูด (Endothermic) หรือการรายความร้อน (Exothermic) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานภายใน (Enthalpic Transition) เช่น จากการเปลี่ยนเฟส การละลาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึก กระบวนการออกซิเดชัน (Oxidation) รีดักชัน (Reduction) และปฏิกิริยาเคมีต่างๆ และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเมื่อได้รับความร้อน ด้วยวิธี Thermogravimetric Analysis (TG) วิเคราะห์โดยศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเครื่อง Simultaneous Thermal Analysis (STA), STA449F3 Jupiter NETZSCH ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนเป็นดังต่อไปนี้

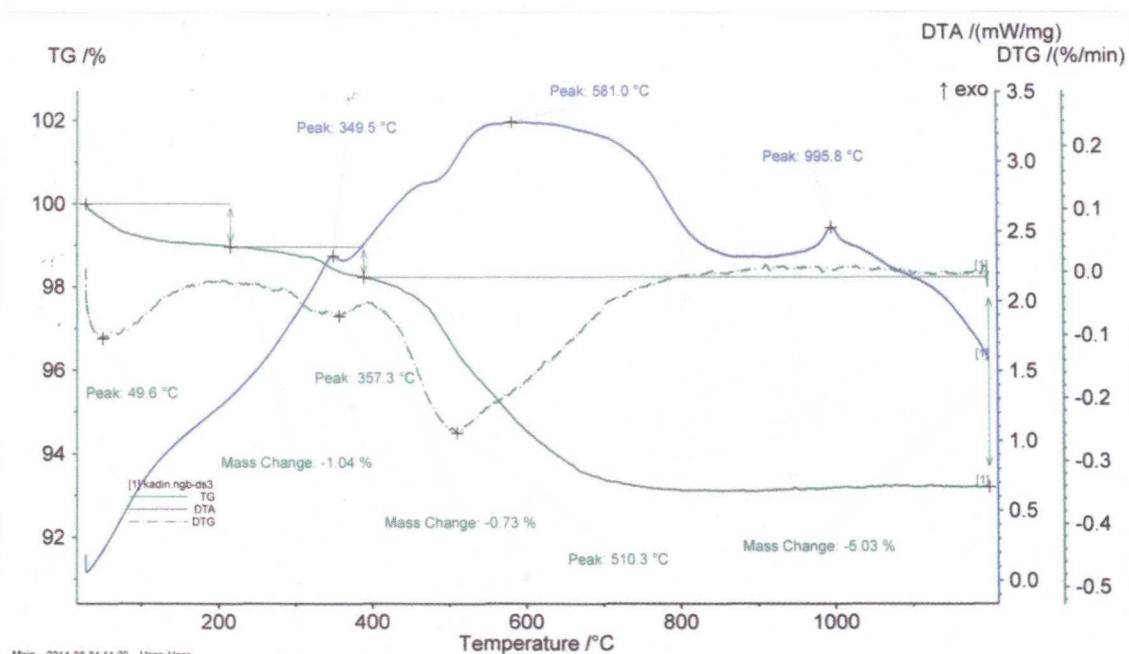


Main 2014-07-30 09:57 User: User
Instrument : NETZSCH STA 449F3 STA449F3A-0863-M File : C:\NETZSCH\Proteus61\data\DATA_TG_DTA\MTEC\silica.ngb-ds3
Project : MTEC Material : empty Segments : 1/1
Identity : 256 Correction file : BL 1200C 10C Air 20 (23_07_2014).ngb-bs3 Crucible : DTA/TG crucible Al2O3
Datetime : 28-Jul-14 8:52:56 AM Temp.Cal./Sens. Files : Temp Cal DTA-TG_July2013.ngb-ts3 / Sens Cal DTA-TG_July2013.ngb-es3 Atmosphere : N2/O2 / - / N2
Laboratory : STREC Range : 30°C/10.0(K/min)/1200°C TG corr./m. range : 020/35000 mg
Operator : Maneerat Sample car./TC : DTA/TG S / S DSC corr./m. range : 020/
Sample : silica, 18.648 mg Model/type of meas. : DTA-TG / sample with correction Pre Miment Cycles : 0xVac
Created with NETZSCH Proteus software

ภาพที่ 7 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนของรายชิลิกา

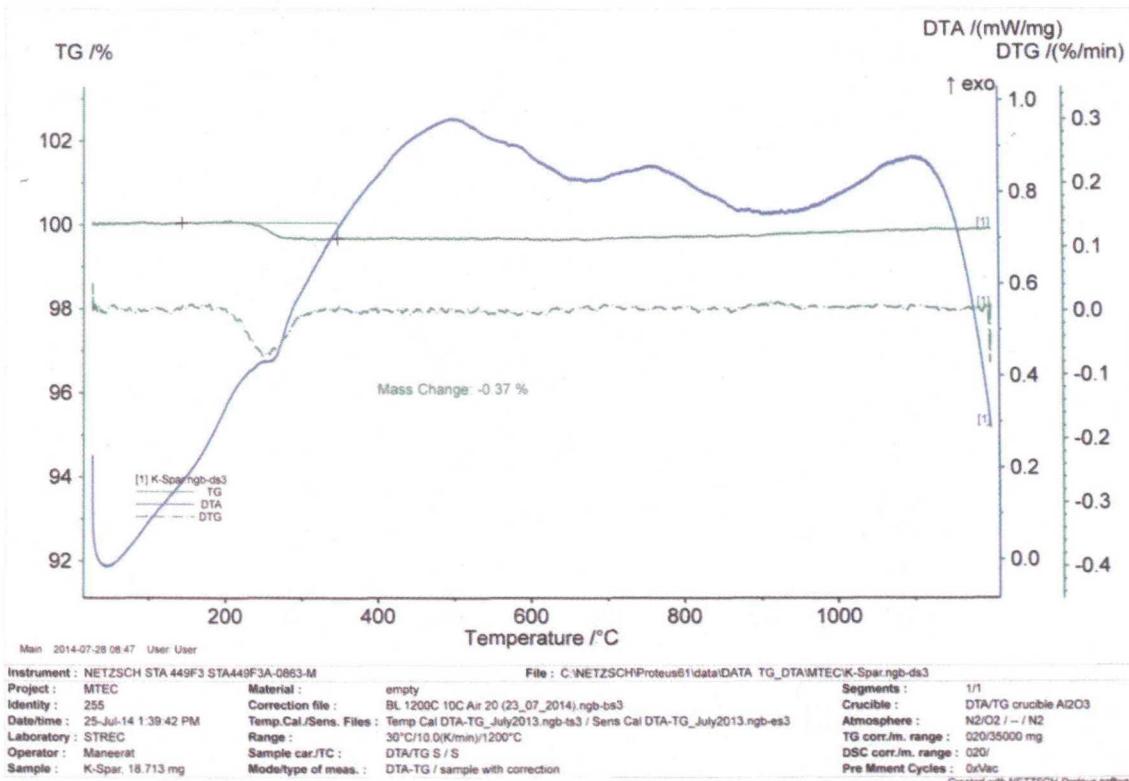


ภาพที่ 8 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนของโซเดียมเฟล์สปาร์

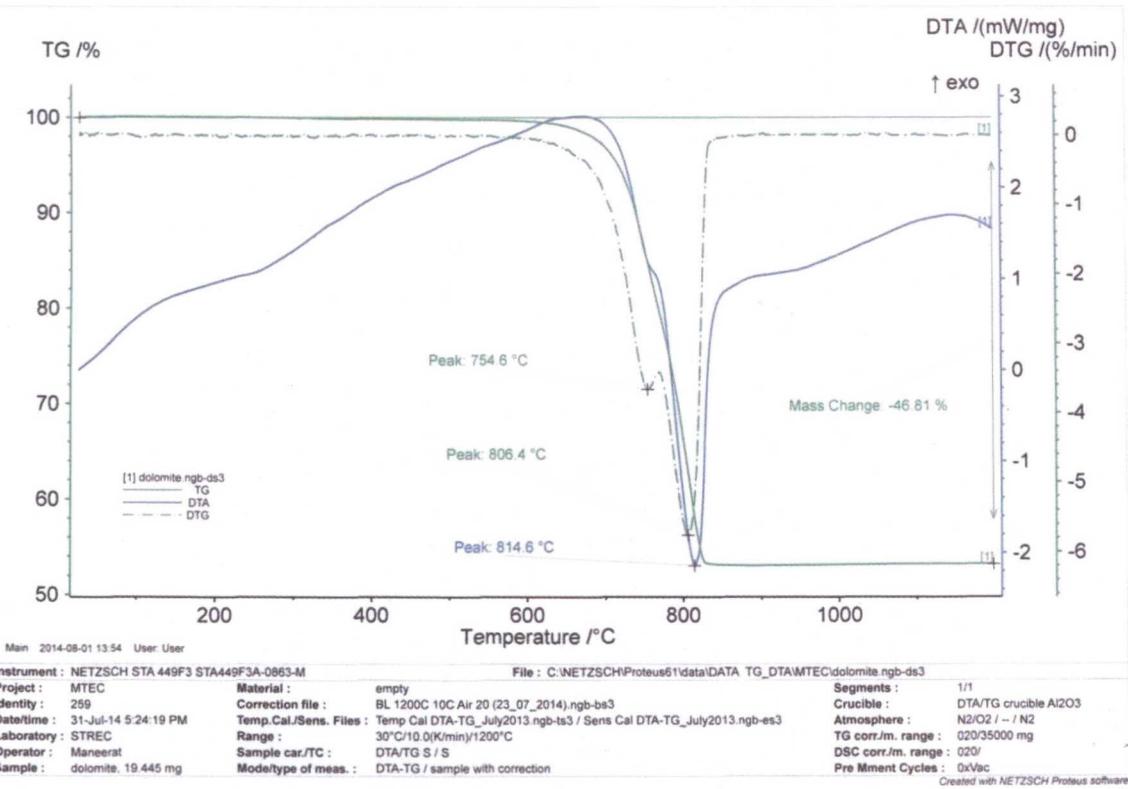


Main 2014-08-04 11:29 User User
Instrument : NETZSCH STA 449F3 STA449F3A-0863-M File : C:\NETZSCH\Proteus61\data\DATA_TG_DTA\MTEC\kadin.ngb-ds3
Project : MTEC Material : empty Segments : 1/1
Identity : 260 Correction file : BL 1200C 10C Air 20 (23_07_2014).ngb-bs3 Crucible : DTA/TG crucible Al2O3
Date/time : 01-Aug-14 2:21:57 PM Temp.Cal/Sens. Files : Temp Cal DTA-TG_July2013.ngb-ts3 / Sens Cal DTA-TG_July2013.ngb-es3 Atmosphere : N2/O2 / -- / N2
Laboratory : STREC Range : 30°C/10.0(K/min)/1200°C TG corr./m. range : 020/35000 mg
Operator : Maneerat Sample car./TC : DTA/TG S / S DSC corr./m. range : 020/
Sample : kadin, 18.516 mg Mode/type of meas. : DTA-TG / sample with correction Pre Mment Cycles : 0xVac
Created with NETZSCH Proteus software

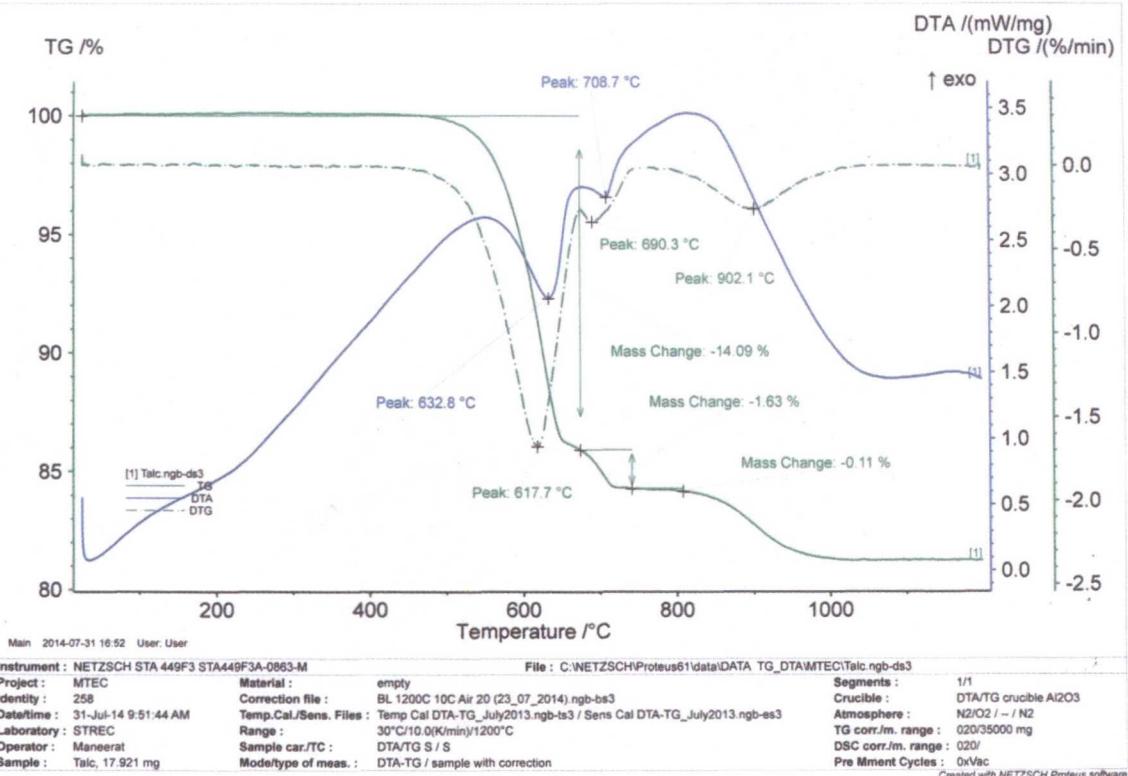
ภาพที่ 9 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนของดินขาว



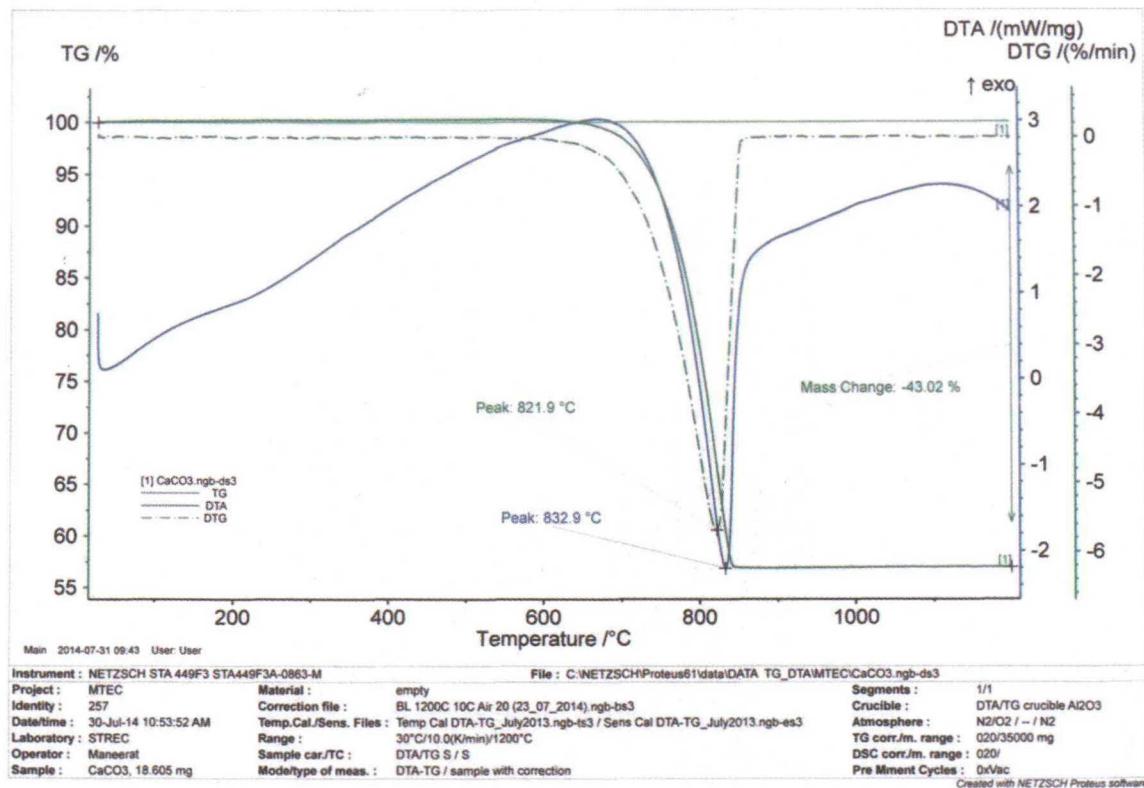
ภาพที่ 10 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนของโพแทสเซียมเฟล์สปาร์



ภาพที่ 11 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนของโดโลไมต์



ภาพที่ 12 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนของทัลคัม



ภาพที่ 13 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติเนื่องจากความร้อนของหินปูน

5. การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบในห้องปฏิบัติการ

การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบ เป็นไปตามความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้งานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกจังหัวดลามาปาง โดยรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการเตรียมสูตรเคลือบ เป็นดังต่อไปนี้

- 1) ชั้นน้ำหนักส่วนผสมของวัตถุดิบตามสูตรเคลือบ และบดผสมวัตถุดิบด้วยวิธีการบดเบี้ยกในหม้อบด (Pot Mill) ใส่น้ำประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัตถุดิบ บดผสมด้วยหม้อบดอะลูมินาความเร็วสูง (High Speed Pot Mill) และลูกบดอะลูมินา ใช้เวลาบด 20 นาที ถ้าบดผสมด้วยหม้อบด ให้ใช้เวลาบดประมาณ 8-10 ชั่วโมง ถ่าน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทดสอบหาค่ากากค้างตะกรง 325 เมช

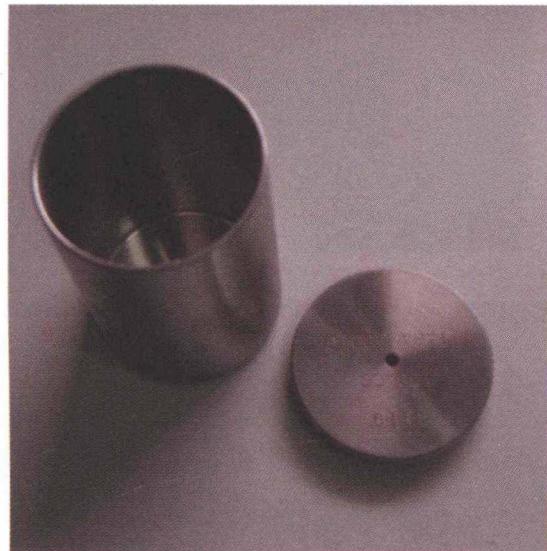
- 2) ควบคุมสมบัติของน้ำเคลือบให้มีความหนาแน่น (Density) ประมาณ 1.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cc) โดยค่าความหนาแน่นของน้ำเคลือบสามารถหาได้ด้วยการใช้ถ้วยสแตนเลสที่ทราบปริมาตรที่แน่นอน บันทึกปริมาตรของถ้วยเป็น V หน่วยลูกบาศก์เซนติเมตร (cm^3) ชั้นน้ำหนักของถ้วยและฝาและบันทึกเป็น W หน่วยกรัม (g) หลังจากนั้น เทน้ำเคลือบลงในถ้วยสแตนเลสและปิดฝา และชั่นน้ำหนักและบันทึกเป็น W_s หน่วยกรัม (g) คำนวณความหนาแน่นของน้ำเคลือบโดยแทนค่าลงในสมการต่อไปนี้

$$\text{ความหนาแน่น} = \frac{(W_s - W)}{V}$$

เมื่อ W_s = น้ำหนักของถ้วยสแตนเลส + ฝ้า + น้ำเคลือบ (g)

W = น้ำหนักของถ้วยสแตนเลส + ฝ้า (g)

V = ปริมาตรของน้ำเคลือบในถ้วยสแตนเลสขนาด 100 มิลลิลิตร (cm^3)



ภาพที่ 14 ถ้วยสแตนเลสเพื่อหาความหนาแน่นของน้ำเคลือบ

3) ควบคุมสมบัติของน้ำเคลือบให้มีความหนืดอยู่ในช่วง 10-12 วินาที วัดอัตราการไหลตัวของน้ำเคลือบโดยใช้ถ้วยฟอร์ดหมายเลข 2 (Ford Cup No.2) ซึ่งเป็นถ้วยอะลูมิเนียมปริมาตร 100 มิลลิลิตร ทางด้านก้นถ้วยมีลักษณะคล้ายกรวยและมีรูเพื่อให้น้ำเคลือบหลอกออก วางเครื่องมือให้เดاردับ ปิดรูที่ก้นถ้วยด้วยนิ้วมือ หลังจากนั้นเติมน้ำเคลือบลงไปให้ล้นถ้วยและใช้มีพายปาดส่วนที่ล้นออกหลังจากนั้นนำน้ำที่ปิดรูออกเพื่อปล่อยให้น้ำเคลือบไหล จับเวลาการไหลตัวของน้ำเคลือบทั้งแต่เคลือบเริ่มไหลจนกระทั่งน้ำเคลือบไหลออกหมด บันทึกเวลาการไหลเป็นวินาที



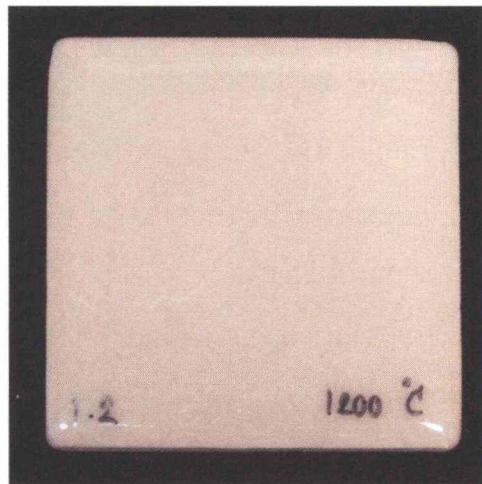
ภาพที่ 15 ถ้วยฟอร์ดหมายเลข 2 (Ford Cup No.2) เพื่อวัดอัตราการไหลตัวของน้ำเคลือบ

4) กระบวนการเคลือบผิวชิ้นงาน ต้องทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเคลือบ โดย เช็ดด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำ마다ๆ และเผาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิประมาณ $700-800^{\circ}\text{C}$ ทำการเคลือบด้วยวิธีการ ชุบเคลือบ

5) การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบทำการเผาเคลือบในเตาเผาไฟฟ้า อุณหภูมิที่ใช้ในการเผา คือ $1150-1250^{\circ}\text{C}$ โดยมีอัตราการให้ความร้อนเท่ากับ 5°C ต่อนาที และยืนไฟที่อุณหภูมิสูงสุดเป็นเวลา 15-30 นาที

การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกจังหัวดลำปาง ในโครงการนี้ มุ่งเน้น การวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบพื้นฐาน (Basic Glaze) เพราะมีความสำคัญต่อการเลือกใช้ออกไซด์ที่ให้สีและ สีสะเดน เนื่องจากวัตถุดิบบางชนิดจะทำให้ความเข้มและความเสถียรของออกไซด์ที่ให้สีและสีสะเดนลดลง เกิดปัญหาสีเพี้ยน หรือการเปลี่ยนแปลงของสี การเลือกใช้เคลือบพื้นฐานที่ถูกต้องจะลดปริมาณการใช้ออกไซด์ ที่ให้สีหรือสีสะเดนลงได้ โดยการวิจัยและพัฒนาสูตรเคลือบเป็นดังต่อไปนี้

1. สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 1.2



ภาพที่ 16 สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 1.2

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Glossy Base 1.2
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบใส
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 3 สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 1.2

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โซเดียมเพลต์สปาร์	44.7
หินปูน	16.0
ทรายซิลิกา	25.5
ดินขาว	3.2
ซิงค์ออกไซด์	10.6
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเข้าเตาอบ

2) ชั้้วัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 3
สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 1.2

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัว ส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่ากางตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการให้ผลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำการหุงต้มอย่างเดียว ใช้เวลาหุงต้มประมาณ 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำขึ้นงานที่ซุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยายการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. กากค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.38 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การให้ผลตัว (Ford cup): 14.1 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 6.7171×10^{-6} 1/°C

25-500°C 6.8869×10^{-6} 1/°C

25-600°C 7.1232×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซีเบโลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

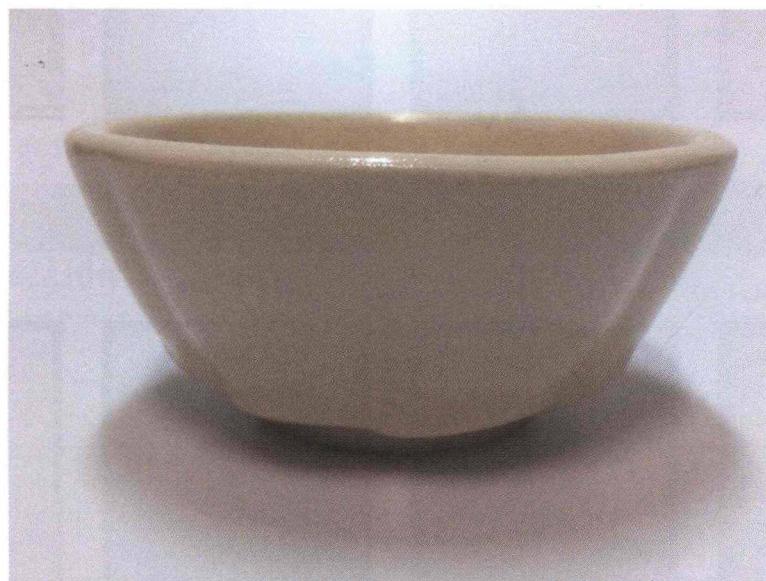
9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 1.2



ภาพที่ 17 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ 1 ที่ใช้สูตรเคลือบ CU Glossy Base 1.2



ภาพที่ 18 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ 2 ที่ใช้สูตรเคลือบ CU Glossy Base 1.2

11. การผสมสีสะเต้น

ทำการทดลองผสมเคลือบใส CU Glossy Base 1.2 กับสีสะเต้นชนิดต่างๆ ในปริมาณ 5% โดยน้ำหนัก ได้ผลดังรูปภาพขึ้นทดสอบอุ่นต่อไปนี้

สูตร 1.2-1

22203



สูตร 1.2-2

GS 4531



สูตร 1.2-3

KE 11422



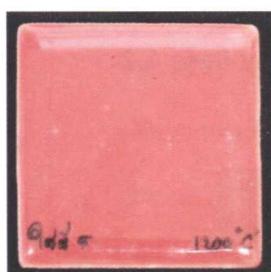
สูตร 1.2-4

GS 4571



สูตร 1.2-5

MT-201



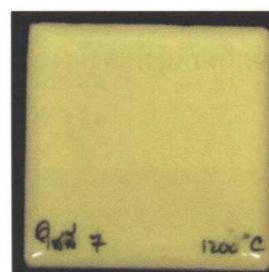
สูตร 1.2-6

Maroon



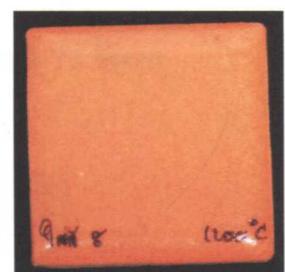
สูตร 1.2-7

GS019H



สูตร 1.2-8

FC 5-16038



สูตร 1.2-9

MT-204



สูตร 1.2-10

MT-210



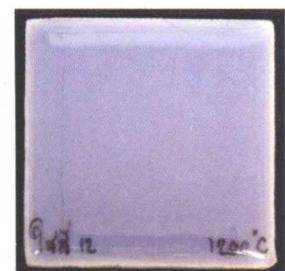
สูตร 1.2-11

MT-105-1



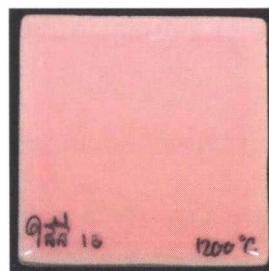
สูตร 1.2-12

ม่วง 11 Lilac



สูตร 1.2-13

PINK IP-71

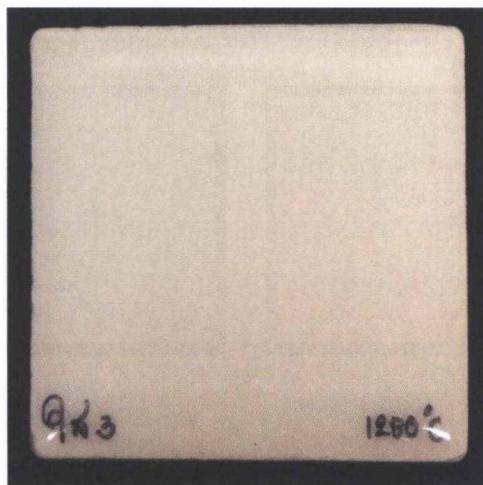


สูตร 1.2-14

YELLOW M120



2. สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03



ภาพที่ 19 สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Glossy Base 03
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบใส
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 4 สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โซเดียมเพลอร์สปาร์	38
หินปูน	19
ทรายซิลิกา	28.5
ดินขาว	9.5
ซิงค์ออกไซด์	5
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สารสารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา
- 2) ซึ่งวัตถุดิบหลังจากแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 4 สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเบี่ยง ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าภาคค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการให้ผลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการขูบเคลือบ โดยทำการหยอดพิษของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบีสิกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำขึ้นงานที่ชุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา 1200°C

บรรยายการเผา ออกซิเดชัน (Oxidation)

อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 5°C/นาที

ระยะเวลาในไฟ 15-30 นาที

ชนิดของเตาเผา เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.17 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การให้ผลตัว (Ford cup): 12.8 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 6.6168×10^{-6} 1/°C

25-500°C 6.7979×10^{-6} 1/°C

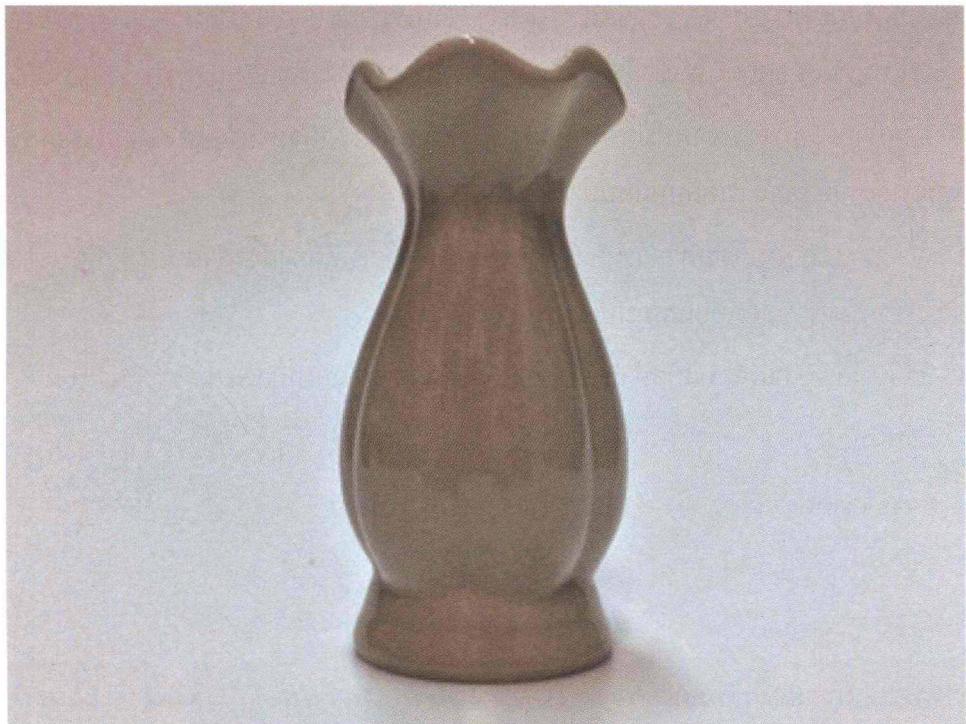
25-600°C 7.0383×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ชิเบลโก้มีเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

แนะนำสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

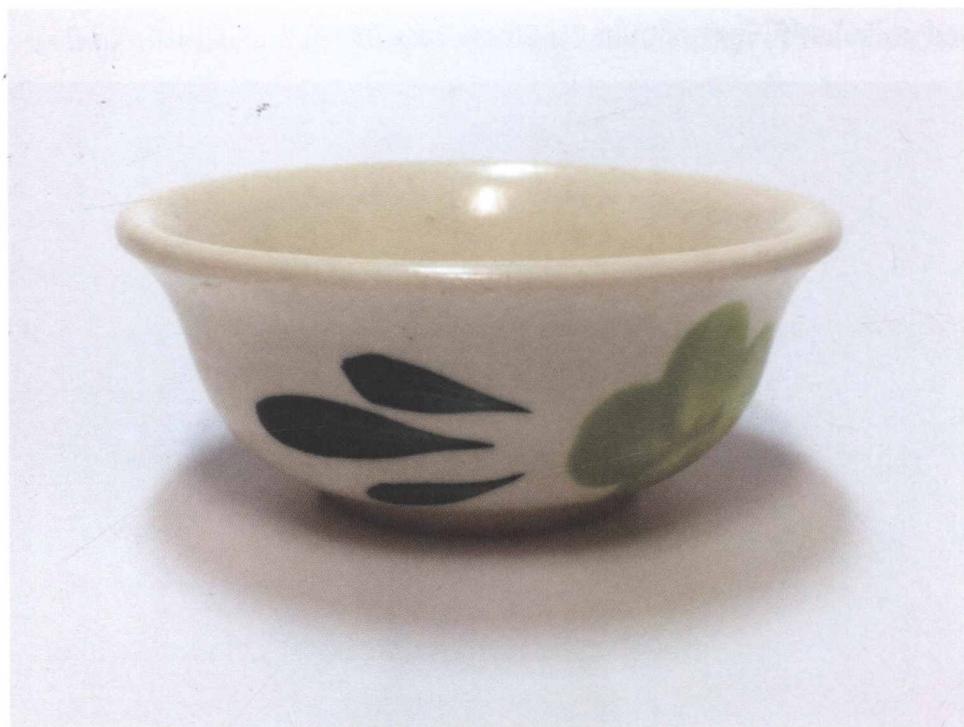
10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03



ภาพที่ 20 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ 1 ที่ใช้สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03



ภาพที่ 21 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ 2 ที่ใช้สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03



ภาพที่ 22 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ rogjanath ที่ 3 ที่ใช้สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03



ภาพที่ 23 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ rogjanath ที่ 4 ที่ใช้สูตรเคลือบใส CU Glossy Base 03

11. การผสมสีสะเต้น

ทำการทดลองผสมเคลือบใส CU Glossy Base 03 กับสีสะเต้นชนิดต่างๆ ในปริมาณ 5% โดยน้ำหนัก ได้ผลดังดังรูปภาพขึ้นทดสอบต่อไปนี้

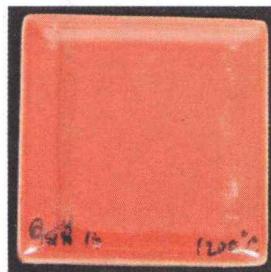
สูตร 3-1

22203



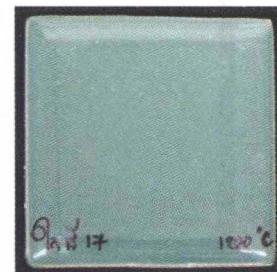
สูตร 3-2

GS 4531



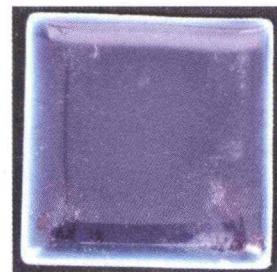
สูตร 3-3

KE 11422



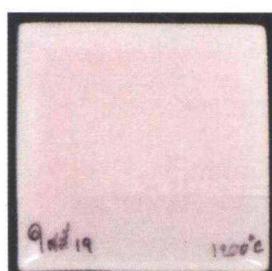
สูตร 3-4

GS 4571



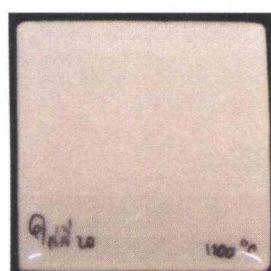
สูตร 3-5

MT-201



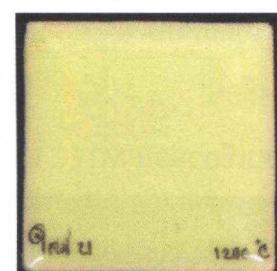
สูตร 3-6

Maroon



สูตร 3-7

GS019H



สูตร 3-8

FC 5-16038



สูตร 3-9

MT-204



สูตร 3-10

MT-210



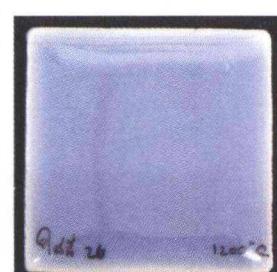
สูตร 3-11

MT-105-1



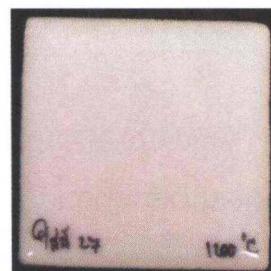
สูตร 3-12

ม่วง 11 Lilac



สูตร 3-13

PINK IP-71

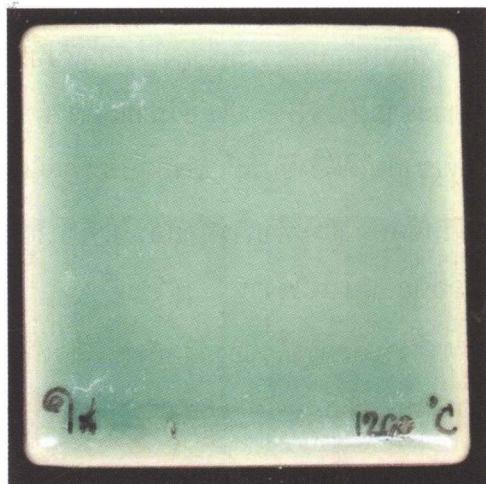


สูตร 3-14

YELLOW M120



3. สูตรเคลือบเขียวอ่อน MTEC OP1403



ภาพที่ 24 สูตรเคลือบเขียวอ่อน MTEC OP1403

1. ชื่อสูตรเคลือบ: MTEC OP1403
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบทืบ
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 5 สูตรเคลือบเขียวอ่อน MTEC OP1403

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โซเดียมเพลต์สปาร์	38
หินปูน	19
ทรายซิลิกา	28.5
ดินขาว	9.5
ซิงค์ออกไซด์	5
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สีสำเร็จรูปสีเขียวอ่อนแบบ Inclusion	3-5
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

หมายเหตุ: สีแบบ inclusion สามารถอุณหภูมิการเผาสูงถึง 1300°C

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา

2) ชั่งวัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 5
สูตรเคลือบเยียวอ่อน MTEC OP1403

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัว ส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าค้างตะกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซับเคลือบ โดยทำการดูดซับน้ำที่ซุบน้ำมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาปฏิกิจที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำชิ้นงานที่ซับเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยายการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาอุ่นไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. กากค้างตะกรงเบอร์ 325 เมช: 1.50 %

6. ความหนาแน่น: 1.51 g/cc

7. การไหลตัว (Ford cup): 13.5 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 7.3563×10^{-6} 1/°C

25-500°C 7.6474×10^{-6} 1/°C

25-600°C 8.1004×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ชีเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

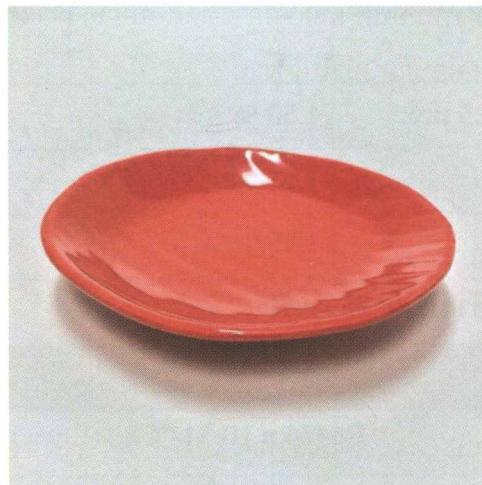
เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบเขียวอ่อน MTEC OP1403



ภาพที่ 25 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบเขียวอ่อน MTEC OP1403

4. สูตรเคลือบใสสีแดง MTEC CL-R01



ภาพที่ 26 สูตรเคลือบใสสีแดง MTEC CL-R01

1. ชื่อสูตรเคลือบ: MTEC CL-R01
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบใส

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 6 สูตรเคลือบไสสีแดง MTEC CL-R01

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
สูตรเคลือบไสตามสูตรของโรงงาน	สูตรเคลือบโรงงาน
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สีสำเร็จรูปสีแดงแบบ Inclusion	5

หมายเหตุ: สีแบบ inclusion สามารถอุณหภูมิการเผาสูงถึง 1300°C

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการลดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา
- 2) ซึ่งวัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 6 สูตรเคลือบไสสีแดง MTEC CL-R01
- 3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที
- 4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าคากค้างตะกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการให้ผลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน
- 5) ทำการชุบเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบิสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C
- 6) นำชิ้นงานที่ชุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาแก๊สตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1250°C
บรรยายการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาเย็นไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะกรงเบอร์ 325 เมช: 0.50 %
6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc
7. การให้ผลตัว (Ford cup): 11.0 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

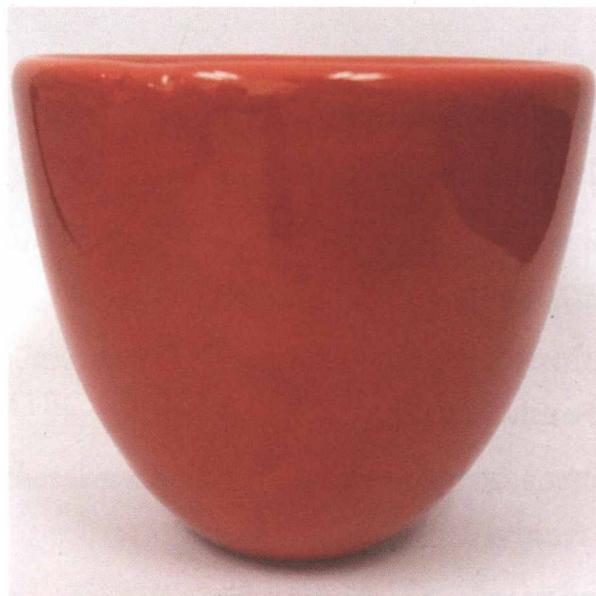
$$25-500^{\circ}\text{C} \quad 6.8869 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{C}$$

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

9. การนำไปใช้งาน

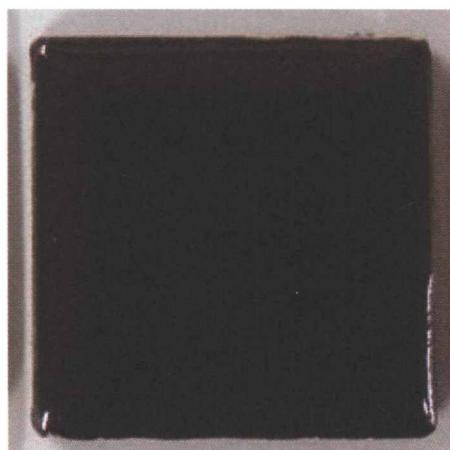
เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบใสสีแดง MTEC CL-R01



ภาพที่ 27 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบใสสีแดง MTEC CL-R01

5. สูตรเคลือบใสสีดำ MTEC CL-BL01



ภาพที่ 28 สูตรเคลือบใสสีดำ MTEC CL-BL01

1. ชื่อสูตรเคลือบ: MTEC CL-BL01

2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบใส

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 7 สูตรเคลือบใส่สีดำ MTEC CL-BL01

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
สูตรเคลือบใส่ตามสูตรของโรงงาน	สูตรเคลือบโรงงาน
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สีอะลูนดำ	5

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา

2) ซึ่งวัตถุดิบหลังจากแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 7 สูตรเคลือบใส่สีดำ MTEC CL-BL01

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเบี่ยง ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการขูบเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบิสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำขั้นงานที่ขูบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาแก๊สตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา 1250°C

ระยะเวลาการเผา ออกซิเดชัน (Oxidation)

อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 5°C/นาที

ระยะเวลาในไฟ 15-30 นาที

ชนิดของเตาเผา เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 0.50 %

6. ความหนาแน่น: 1.38 g/cc

7. การไหลตัว (Ford cup): 13.2 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 8.1476×10^{-6} 1/°C

25-500°C 8.5015×10^{-6} 1/°C

25-600°C 9.1838×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบโลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

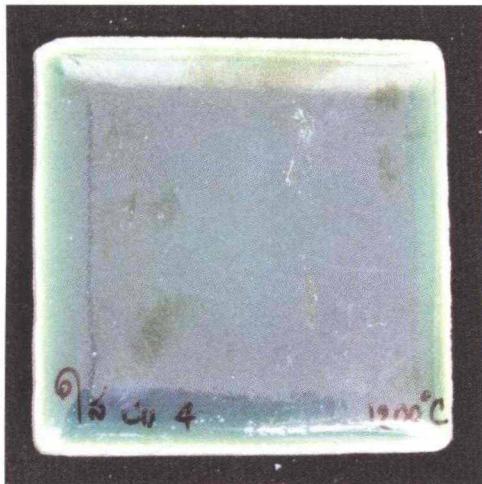
เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบใส่สีดำ MTEC CL-BL01



ภาพที่ 29 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบใส่สีดำ MTEC CL-BL01

6. สูตรเคลือบเยียวยา MTEC JD1402



ภาพที่ 30 สูตรเคลือบเยียวยา MTEC JD1402

- ชื่อสูตรเคลือบ: MTEC JD1402
- ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบใส
- ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 8 สูตรเคลือบเยียวยา MTEC JD1402

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
สูตรเคลือบใสโรงงาน	ตามสูตรโรงงาน
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
ดีบุกออกไซด์	2
คอปเปอร์คาร์บอนเนต	2

- ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปอบ
- ซึ่งส่วนผสมของวัตถุดิบตามสูตรเคลือบที่โรงงานใช้อยู่ เติม ดีบุกออกไซด์ และ คอปเปอร์คาร์บอนเนต ลงในสูตรเคลือบตามปริมาณดังตารางที่ 8 สูตรเคลือบเยียวยา MTEC JD1402
- บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่ากากค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการขูบเคลือบ โดยทำการเผาตัวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาปฏิกิจที่อุณหภูมิประมาณ $700-800^{\circ}\text{C}$

6) นำขึ้นงานที่เหลือเข้าเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	$1,230^{\circ}\text{C}$
บรรยายการเผา	Oxidation
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	$5^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$
ระยะเวลาเผาแซ๊ฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. กากค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.50 %

6. ความหนาแน่น: 1.44 g/cc

7. การไหลตัวน้ำดิน (Ford cup): 14.8 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

$25-400^{\circ}\text{C}$ $6.7899 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$

$25-500^{\circ}\text{C}$ $7.1388 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$

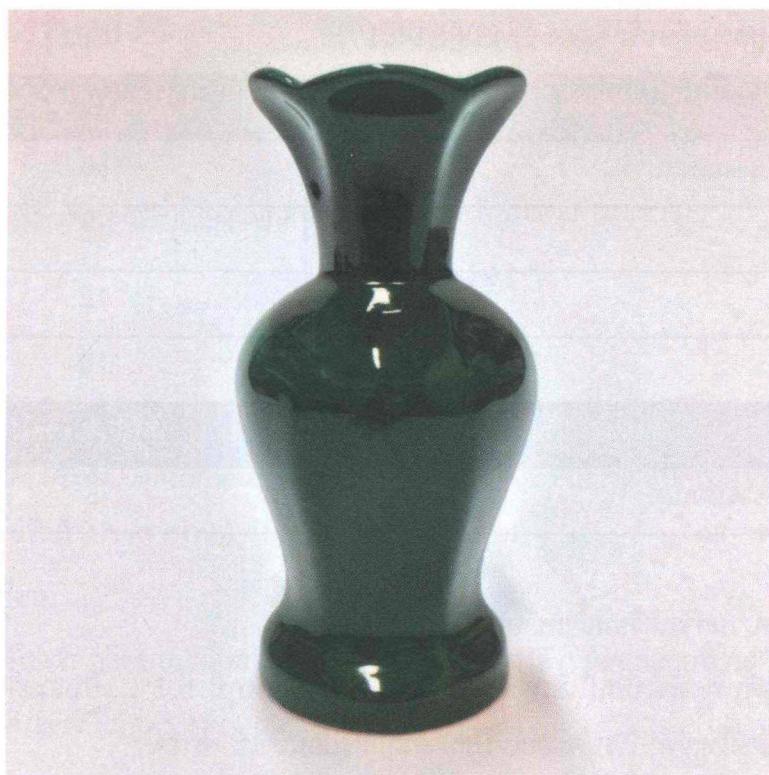
$25-600^{\circ}\text{C}$ $7.7783 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzscht, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

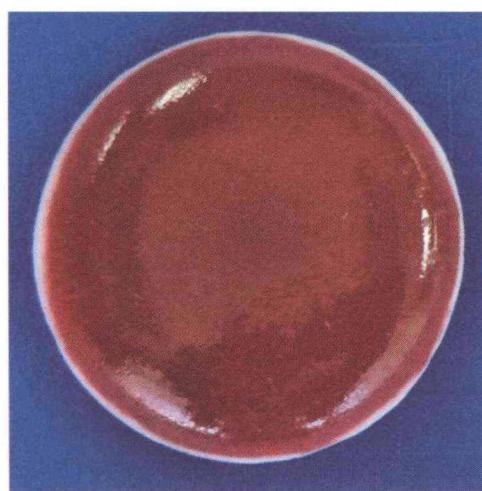
เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบเขียวหยก MTEC JD1402



ภาพที่ 31 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบเขียวหยก MTEC JD1402

7. สูตรเคลือบใสสีแดง CMU Rd1401



ภาพที่ 32 สูตรเคลือบใสสีแดง CMU Rd1401

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CMU Rd1401
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบใส

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 9 สูตรเคลือบใส่สีแดง CMU Rd1401

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โพแทสเซียมเพล็ดสปาร์	60
ทรายซิลิกา	18
หินปูน	12
ดินขาว	10
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
คอปเปอร์คาร์บอเนต	5

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดโดยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเข้าเตาอบ

2) ซึ่งวัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 9 สูตรเคลือบใส่สีแดง CMU Rd1401

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเบίก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่ากากค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการเหลาตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการขับเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาปฏิกิจที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำขั้นงานที่ขับเคลือบแล้วทำการเผาในเตาแก๊สตามอุณหภูมิและสภาพะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา 1230°C

บรรยายการเผา ออกซิเดชัน (Oxidation)

อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 5°C/นาที

ระยะเวลาอินไฟ 15-30 นาที

ชนิดของเตาเผา เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.50 %
6. ความหนาแน่น: 1.52 g/cc
7. การไหลตัว (Ford cup): 11.5 วินาที
8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
$$25-400^{\circ}\text{C} \quad 7.1607 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$$
$$25-500^{\circ}\text{C} \quad 7.6819 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$$
$$25-600^{\circ}\text{C} \quad 8.8723 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$$

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซีเบลโกล์ฟินเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

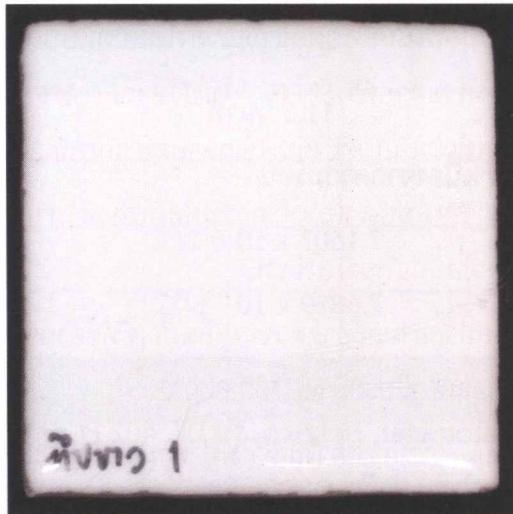
9. การนำไปใช้งาน

- เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภท ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง
10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบใสสีแดง CMU Rd1401



ภาพที่ 33 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบใสสีแดง CMU Rd1401

8. สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 01



ภาพที่ 34 สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 01

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Opaque 01
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบทึบ
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 10 สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 01

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โซเดียมฟลีด์สปาร์	38.9
หินปูน	13.9
รายซิลิกา	22.2
ดินขาว	2.8
ซิงค์ออกไซด์	9.2
เซอร์โคเนียมซิลิเกต	13.0
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเข้าเตาอบ

2) ชั้งวัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 10 สูตรเคลือบทีบข้าว CU Opaque 01

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่ากางตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ซุบน้ำนมادๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบิสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำชิ้นงานที่ซุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยายการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. กากค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.38 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การไหลตัว (Ford cup): 14.1 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 6.7171×10^{-6} 1/°C

25-500°C 6.8869×10^{-6} 1/°C

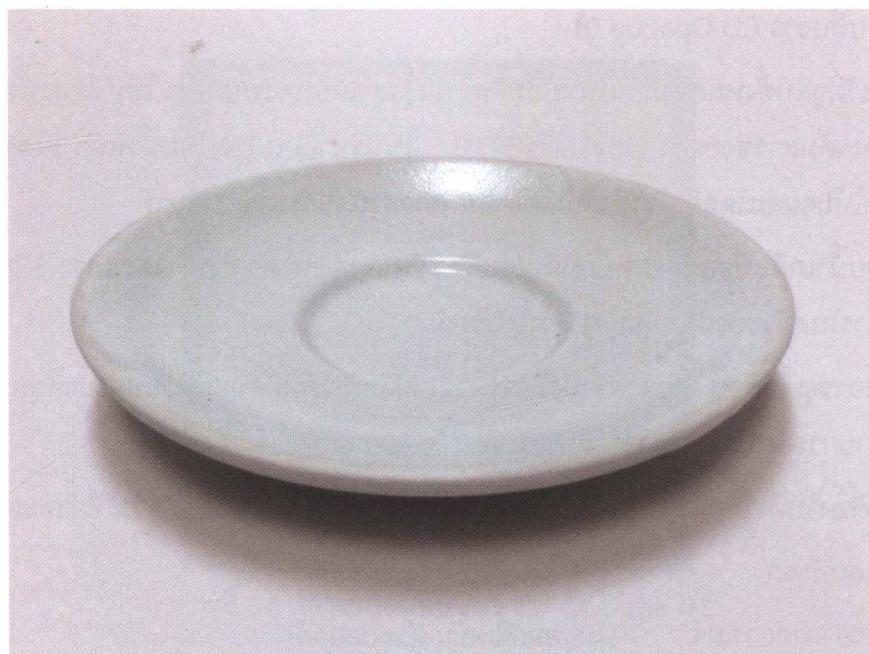
25-600°C 7.1232×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบลโล่ไมเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

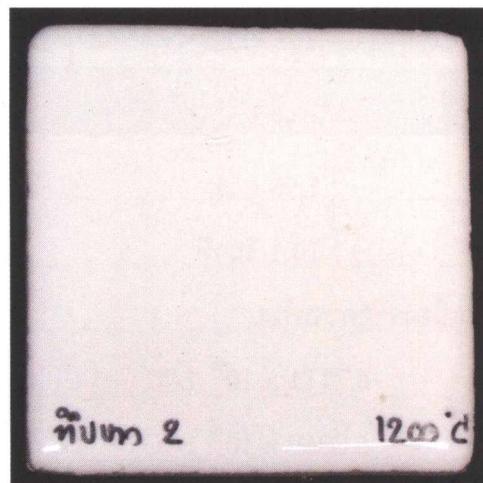
เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 01



ภาพที่ 35 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 01

9. สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 02



ภาพที่ 36 สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 02

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Opaque 02

2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบทึบ

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 11 สูตรเคลือบทีบขาว CU Opaque 02

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โซเดียมเพลอร์สปาร์	33
หินปูน	16.5
ทรายซิลิกา	24.8
ดินขาว	8.3
ซิงค์ออกไซด์	4.4
เซอร์โคเนียมซิลิกเกต	13
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา

2) ซึ่งวัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 11 สูตรเคลือบทีบขาว CU Opaque 02

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยการกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่ากางค่างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ซุบน้ำมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาปฏิกิจที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำขั้นงานที่ซุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา 1200°C

ระยะเวลาการเผา ออกซิเดชัน (Oxidation)

อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 5°C/นาที

ระยะเวลาเย็นไฟ 15-30 นาที

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.17 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การไหลตัว (Ford cup): 12.8 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 6.6168×10^{-6} 1/°C

25-500°C 6.7979×10^{-6} 1/°C

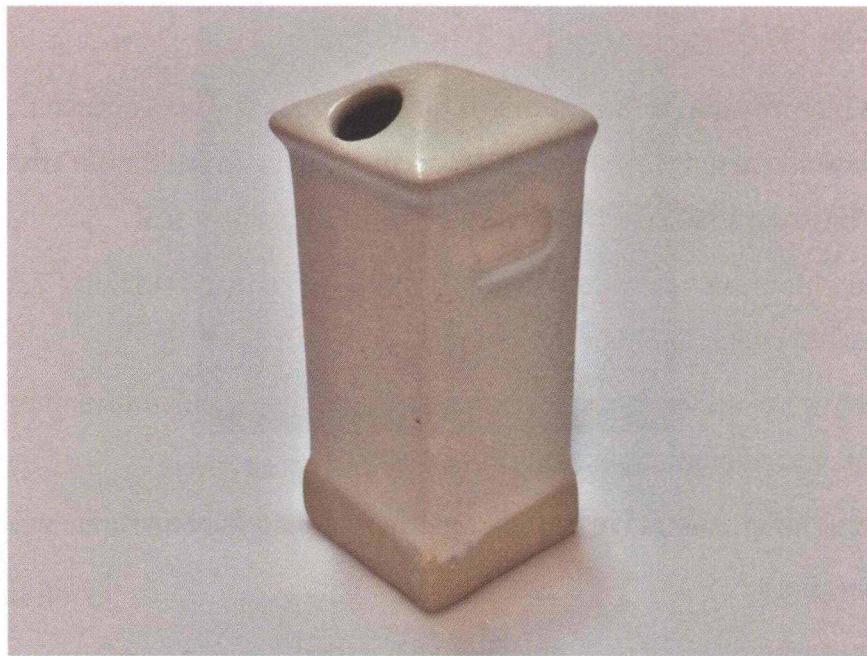
25-600°C 7.0383×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

แนะนำสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 02



ภาพที่ 37 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบทึบขาว CU Opaque 02

10. สูตรเคลือบทึบขาว MTEC Op01



ภาพที่ 38 สูตรเคลือบทึบขาว MTEC Op01

1. ชื่อสูตรเคลือบ: MTEC Op01

2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบทึบ

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 12 สูตรเคลือบทึบขาว MTEC Op01

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
สูตรเคลือบไซตามสูตรของโรงงาน	สูตรเคลือบไซโรงงาน
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
เชอร์โคเนียมซิลิกาต	10

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปอบ
- 2) ซึ่งวัตถุดิบหลังจากแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 12 สูตรเคลือบทึบขาว MTEC Op01
- 3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าภาคค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ซุบน้ำหมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบีสกิทที่อุณหภูมิประมาณ $700-800^{\circ}\text{C}$

6) นำขึ้นงานที่ซุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยากาศการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	$5^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$
ระยะเวลาในไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.17 %

6. ความหนาแน่น: 1.44 g/cc

7. การไหลตัว (Ford cup): 14.8 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

$25-400^{\circ}\text{C}$ $7.1941 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$

$25-500^{\circ}\text{C}$ $7.4897 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$

$25-600^{\circ}\text{C}$ $8.1094 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzscht, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ชีเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

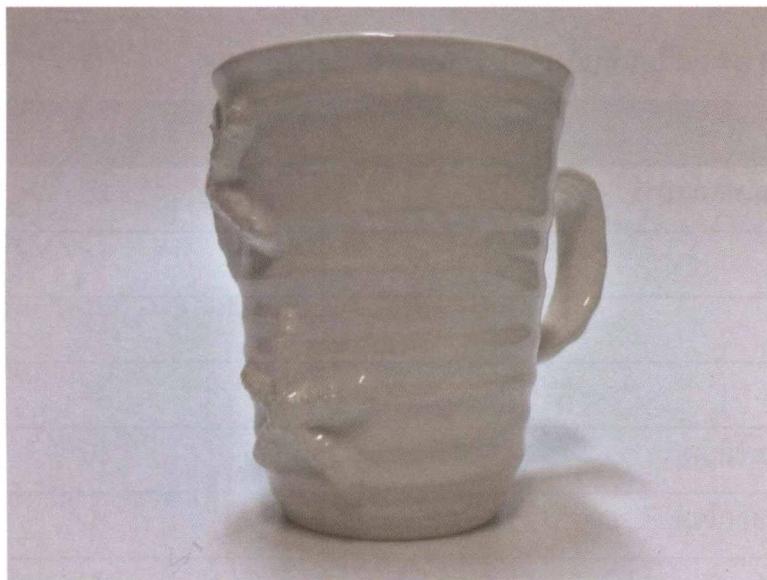
9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบทึบขาว MTEC Op01

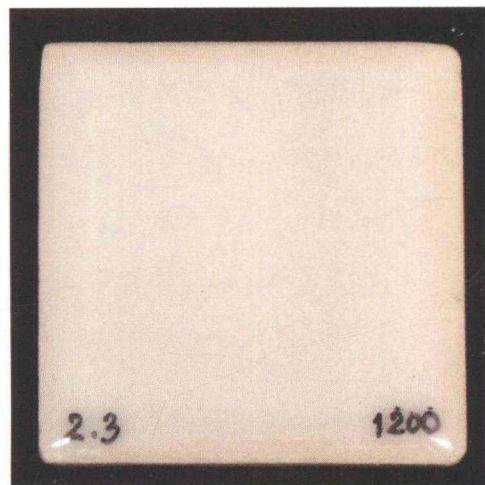


ภาพที่ 39 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ 1 ที่ใช้สูตรเคลือบทึบขาว MTEC Op01



ภาพที่ 40 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ 2 ที่ใช้สูตรเคลือบทึบขาว MTEC Op01

11. สูตรเคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้านขวา CMU SM-1404



ภาพที่ 41 สูตรเคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้านขวา CMU SM-1404

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CMU SM-1404

2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้าน

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 13 สูตรเคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้านขวา CMU SM-1404

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โพแทสเซียมแฟล์డ์สปาร์	26
ทรายซิลิกา	14
หินปูน	17
ดินขาว	21
เชอร์โคเนียมซิลิกेट	10
อะลูมิเนียมออกไซด์	4
เบนโตอินต์	4
โดโลไมต์	3
ฟริต 366	1
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา
- 2) ซึ่งวัตถุดิบหลังจากแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 13 สูตรเคลือบที่บกีมันกึ่งด้านขาว CMU SM-1404
- 3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเบี่ยง ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบที่เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที
- 4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหากค่าภาคค้างตะกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน
- 5) ทำการขับเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ขับน้ำหนาๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบีสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C
- 6) นำขั้นงานที่ขับเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยากาศการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะกรงเบอร์ 325 เมช: 1.50 %
6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc
7. การไหลตัว (Ford cup): 13.7 วินาที
8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

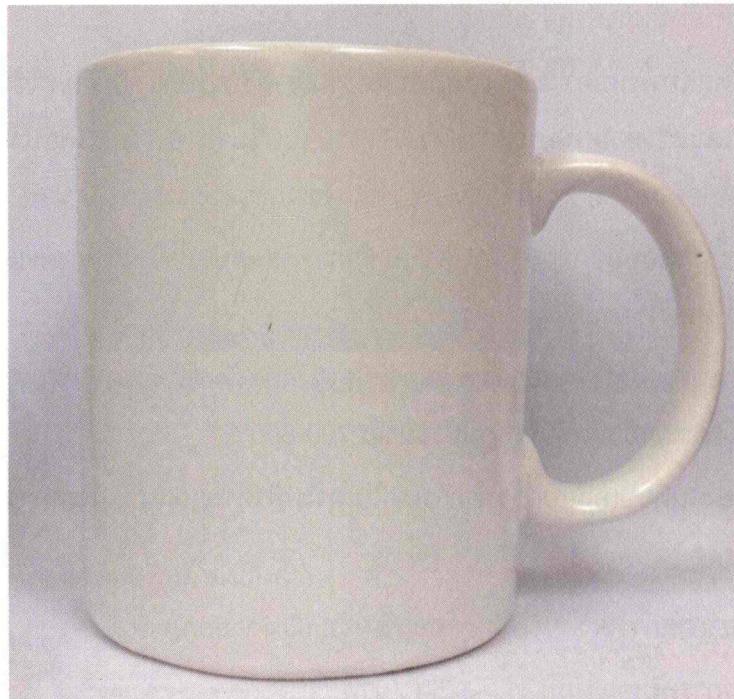
25-400°C	5.9640×10^{-6} 1/°C
25-500°C	6.2650×10^{-6} 1/°C
25-600°C	7.0037×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบโล่โนเมเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

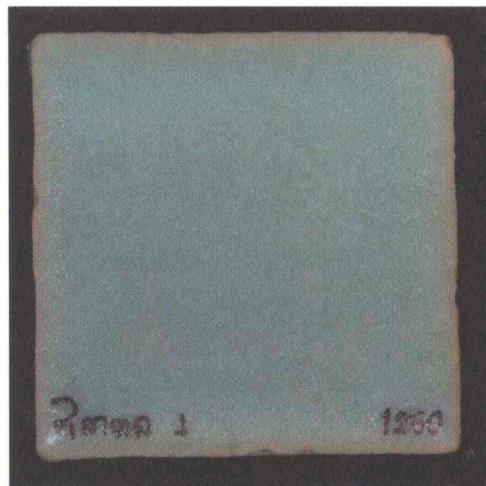
แนะนำสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้านขวา CMU SM-1404



ภาพที่ 42 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้านขวา CMU SM-1404

12. สูตรเคลือบศิลาดล CMU CL1401



ภาพที่ 43 สูตรเคลือบศิลาดล CMU CL1401

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CMU CL1401

2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบศิลาดล

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 14 สูตรเคลือบศิลาดล CMU CL1401

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โซดาไฟล์ด์สปาร์	30
แคลเซียมคาร์บอเนต	12
ทัลคัม	4
แบบเรียมคาร์บอเนต	7
โบนแอซ	1
ดินขาว	22
รายซิลิกา	22
เหล็กออกไซด์	2

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการลดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา

2) ซึ่งวัตถุดิบหลังจากแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 14 สูตรเคลือบศิลาดล CMU CL1401

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดด้วยความเร็วสูงโดยบดแบบเบี่ยง ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหากค่าการค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ซุบน้ำหมาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบีสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำชิ้นงานที่ซุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาแก๊สตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา 1250°C

ระยะเวลาการเผา รีดักชัน (Reduction)

อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 2-3°C/นาที

ระยะเวลาอีนไฟ 30-60 นาที
 ชนิดของเตาเผา เตาแก๊ส

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. การค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.38 %
6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc
7. การไหลด้วย (Ford cup): 13.2 วินาที
8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
 25-400°C 6.7171×10^{-6} 1/°C
 25-500°C 6.8869×10^{-6} 1/°C
 25-600°C 7.1232×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบเคลือบศิลาดล CMU CL1401



ภาพที่ 44 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบเคลือบศิลาดล CMU CL1401

13. สูตรเคลือบใสอุณหภูมิต่ำ MTEC CL1100



ภาพที่ 45 สูตรเคลือบใสอุณหภูมิต่ำ MTEC CL1100

1. ชื่อสูตรเคลือบ: MTEC CL1100
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบปั๊ส
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 15 สูตรเคลือบใสอุณหภูมิต่ำ MTEC CL1100

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
ฟริต 360	65
โซเดียมเพลต์สปาร์	10
ดินขาว	10
ซิงค์ออกไซด์	5
ลิเรียมคาร์บอนเนต	5
แบปรียมคาร์บอนเนต	5

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผาเตาอบ
- 2) ซึ่งวัตถุดิบหลังจากแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 15 สูตรเคลือบใสอุณหภูมิต่ำ MTEC CL1100

3) บดวัตถุดิบหั้งหมดร่วมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าก้ากค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการให้ผลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำการความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำมารดาๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบิสกิตที่อุณหภูมิประมาณ $700-800^{\circ}\text{C}$

6) นำขึ้นงานที่ชุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1100°C
บรรยายศาสตร์การเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	$5^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$
ระยะเวลาเย็นไฟ	30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. คากค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 0.50 %
6. ความหนาแน่น: 1.49 g/cc
7. การให้ผลตัว (Ford cup): 13.48 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

$$25-500^{\circ}\text{C} \quad 9.16 \times 10^{-6} \text{ } 1/^{\circ}\text{C}$$

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

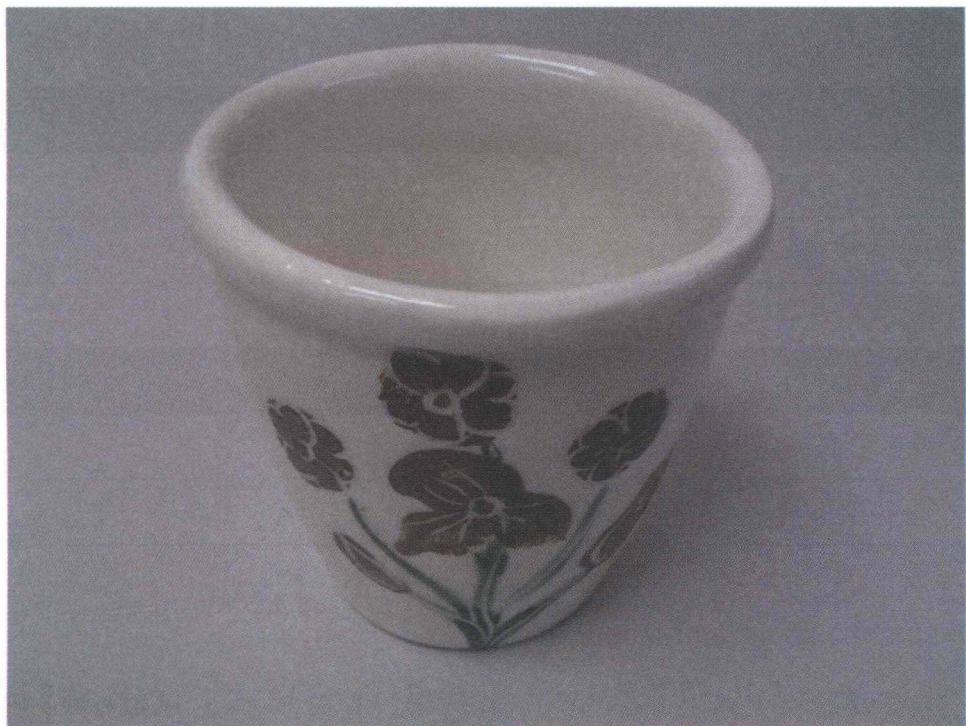
9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบใส MTEC CL1100

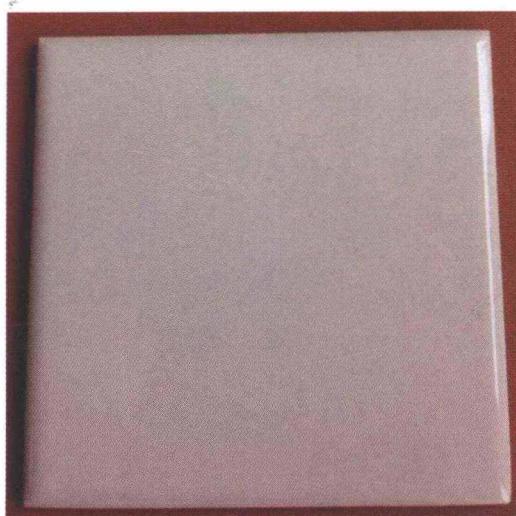


ภาพที่ 46 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ 1 ที่ใช้สูตรเคลือบใสอุณหภูมิต่ำ MTEC CL1100



ภาพที่ 47 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ 2 ที่ใช้สูตรเคลือบใสอุณหภูมิต่ำ MTEC CL1100

14. สูตรเคลือบพื้นขาวอุณหภูมิต่ำ MTEC OP1100



ภาพที่ 48 สูตรเคลือบพื้นขาวอุณหภูมิต่ำ MTEC OP1100

1. ชื่อสูตรเคลือบ: MTEC OP1100
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบพื้น
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 16 สูตรเคลือบพื้นขาวอุณหภูมิต่ำ MTEC OP1100

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
ฟริต 360	85
โซเดียมเฟล์ดสปาร์	10
ดินขาว	5
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
แปรรูปมาร์บอเนต	5
เซอร์โคเนียมซิลิกเกต	5

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปอบ
- 2) ซึ่งวัตถุดิบหลังจากแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 16 สูตรเคลือบพื้นขาวอุณหภูมิต่ำ MTEC OP1100

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าภาคค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการให้ผลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำการเผาผิงด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำหมาดๆ และ ผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบิสกิตที่อุณหภูมิประมาณ $700-800^{\circ}\text{C}$

6) นำขึ้นงานที่ชุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	$1,100^{\circ}\text{C}$
บรรยายการเผา	ออกซิเดชัน Oxidation
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	$5^{\circ}\text{C}/\text{นาที}$
ระยะเวลาในไฟ	30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 0.50 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การให้ผลตัว (Ford cup): 13.48 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

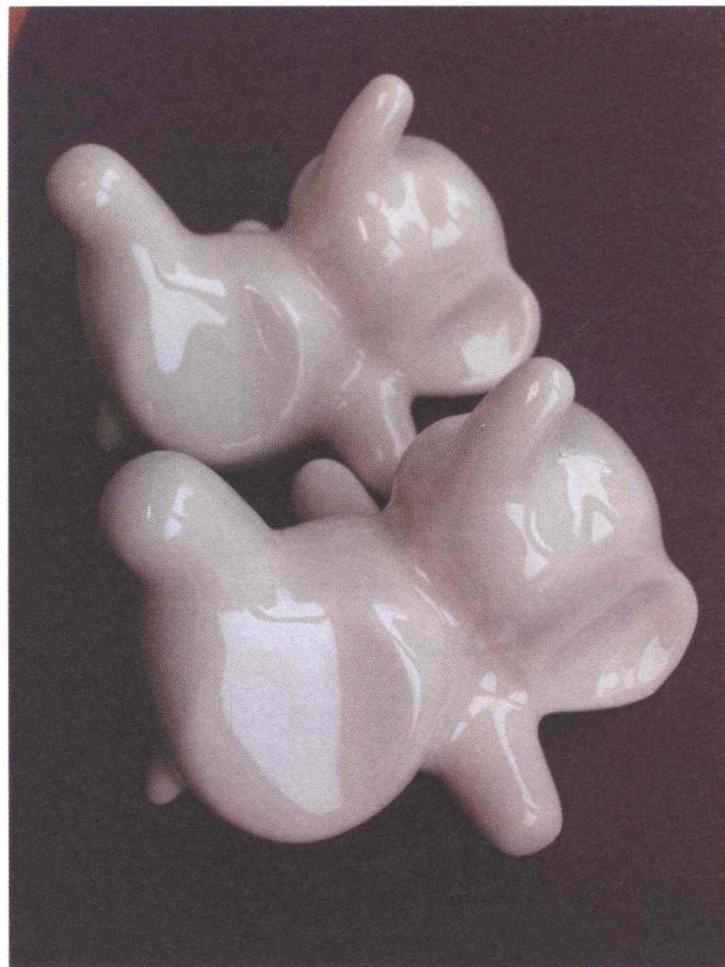
$25-500^{\circ}\text{C}$ $8.93 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{ }^{\circ}\text{C}$

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

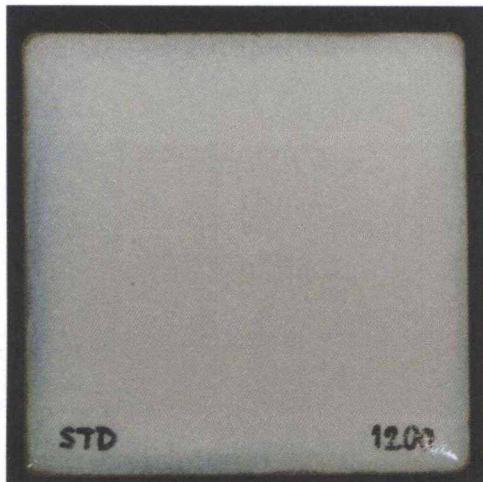
10. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูตรเคลือบทึบ MTEC OP1100



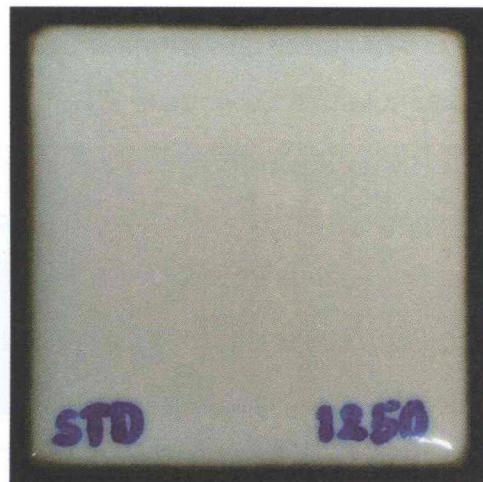
ภาพที่ 49 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่ใช้สูตรเคลือบทึบ MTEC OP1100

15. สูตรเคลือบแอนทีค CU Antique-STD

สูตรเคลือบที่มีส่วนประกอบของเทาเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) ที่เมื่อเคลือบแล้วจะมีการดึงตัวเล็กน้อย



อุณหภูมิเผา 1,200°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C

ภาพที่ 50 สูตรเคลือบแอนทีค CU Antique-STD

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Antique-STD
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบเซฟเฟค
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 17 สูตรเคลือบแอนทีค CU Antique-STD

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โพแทสเพลร์สปาร์	34.1
หินปูน	9.5
డोโลไมต์	13.5
ซิงค์ออกไซด์	9.5
ทรายซิลิกา	23.8
เทาเนียมไดออกไซด์	4.8
เซอร์โคเนียมซิลิกเกต	4.8
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดโดยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา
- 2) ซึ่งวัตถุดิบทลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 17 สูตรเคลือบแอนทิก CU Antique-STD
- 3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเบี่ยง ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบที่เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที
- 4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน
- 5) ทำการขับเคลือบ โดยทำการความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ชุบน้ำยา และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบีสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C
- 6) นำขึ้นงานที่ชุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยายการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ค่าค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.15 %
6. ความถ่วงจำเพาะ: 1.50 g/cc
7. การไหลตัว (Ford cup): 10 - 12 วินาที
8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
$$\begin{array}{ll} 25-400^\circ\text{C} & 7.2203 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{°C} \\ 25-500^\circ\text{C} & 7.3705 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{°C} \\ 25-600^\circ\text{C} & 7.4989 \times 10^{-6} \text{ } 1/\text{°C} \end{array}$$

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทกระเบื้องบุพนัง และของประดับตกแต่ง

10. การทดสอบอุณหภูมิเผา

ทำการทดลองทดสอบเคลือบแอนทิคามาตรฐาน CU Antique-STD กับสีออกไซด์ชนิดต่างๆ ในปริมาณ 1% โดยน้ำหนัก ได้ผลดังรูปภาพขึ้นทดสอบต่อไปนี้

สูตร STD-1

สูตร STD-2

สูตร STD-3

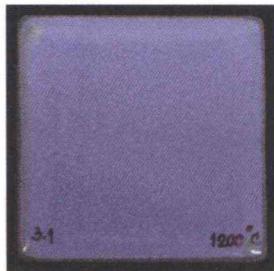
สูตร STD-4

CoO

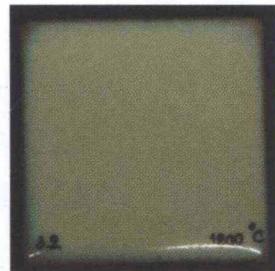
Fe_2O_3

Mn_2O_3

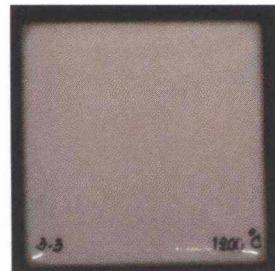
CuO



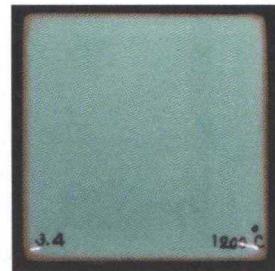
อุณหภูมิเผา 1,200°C



อุณหภูมิเผา 1,200°C



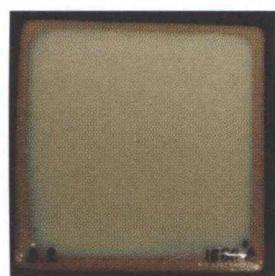
อุณหภูมิเผา 1,200°C



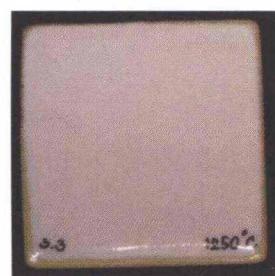
อุณหภูมิเผา 1,200°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C

สูตร STD-5

สูตร STD-6

สูตร STD-7

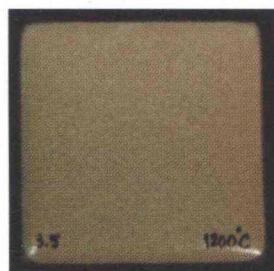
สูตร STD-8

Ni_2O_3

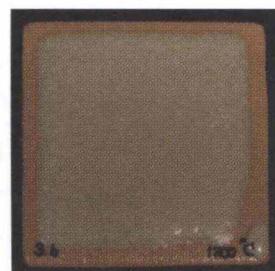
Cr_2O_3

SeO_2

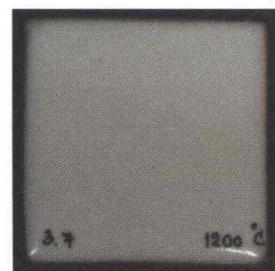
SnO_2



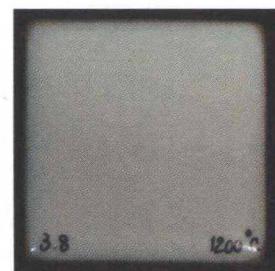
อุณหภูมิเผา 1,200°C



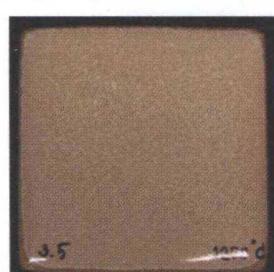
อุณหภูมิเผา 1,200°C



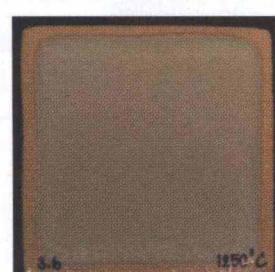
อุณหภูมิเผา 1,200°C



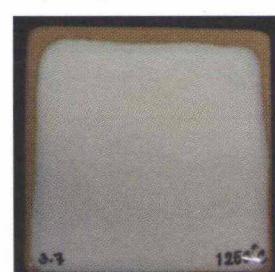
อุณหภูมิเผา 1,200°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C

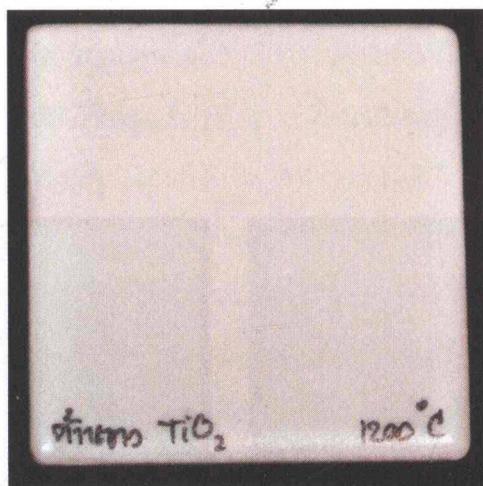


อุณหภูมิเผา 1,250°C

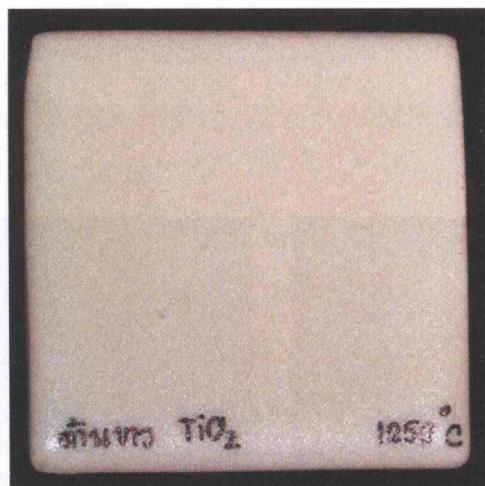


อุณหภูมิเผา 1,250°C

16. สูตรเคลือบด้าน CU Matt-TiO₂



อุณหภูมิเผา 1,200°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C

ภาพที่ 51 สูตรเคลือบด้าน CU Matt-TiO₂

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Matt-TiO₂

2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบด้าน

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 18 สูตรเคลือบด้าน CU Matt-TiO₂

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โพแทสเซียมเพลอร์สปาร์	44.8
หินปูน	19.3
ทรายซิลิกา	11.7
โดโลไมต์	2.1
ดินขาว	18.6
ไททาเนียมไดออกไซด์	3.5
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำเข้าเตาอบ

2) ชั่งวัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 18 สูตรเคลือบด้าน CU Matt-TiO₂

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเบี่ยง ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่ากางตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำการเผาตัวที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาปฏิกิริยาอุณหภูมิประมาณ 1200°C

6) นำชิ้นงานที่ซุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยายการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคคางตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.23 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การไหลตัว (Ford cup): 10-12 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 9.5126×10^{-6} 1/°C

25-500°C 10.1678×10^{-6} 1/°C

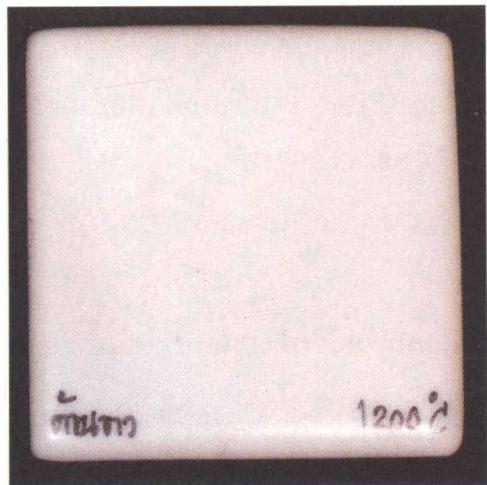
25-600°C 10.5133×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซีเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

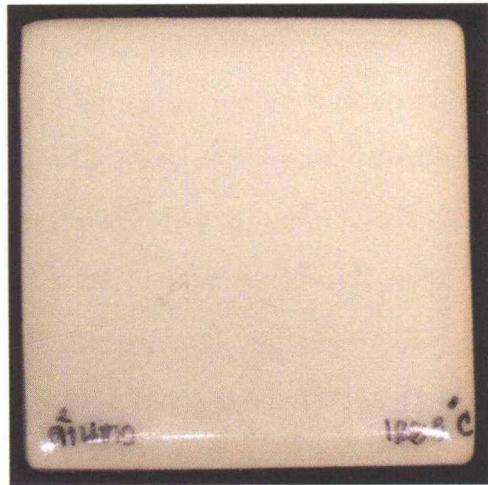
9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทกระเบื้อง เครื่องใช้ในครัวเรือน ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

17. สูตรเคลือบด้าน CU Alumina Matt 01



อุณหภูมิเผา 1,200°C



อุณหภูมิเผา 1,250°C

ภาพที่ 52 สูตรเคลือบด้าน CU Alumina Matt 01

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Alumina Matt 01
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบด้าน
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 19 สูตรเคลือบด้าน CU Alumina Matt 01

วัตถุดิน	สัดส่วน (%)
โพแทสเซียมเฟลเดอร์สปาร์	46.5
หินปูน	20
ทรวยซิลิกา	12.1
โดโลไมต์	2.1
ดินขาว	19.3
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:
 - 1) นำวัตถุดินทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดินที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเข้าเตาอบ

2) ซั่งวัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 19 สูตรเคลือบด้าน CU Alumina Matt 01

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่ากางตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซับเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ซุบน้ำหนามาดๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบิสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำชิ้นงานที่ซับเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยากาศการเผา	ออกซิเดชัน Oxidation
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคคางตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.23 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การไหลตัว (Ford cup): 10-12 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 9.5126×10^{-6} 1/°C

25-500°C 10.1678×10^{-6} 1/°C

25-600°C 10.5133×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzscht, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซีเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทกระเบื้อง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. การผสมสีสะเทน

ทำการทดลองผสมเคลือบด้าน CU Alumina Matt 01 กับสีสะเทนชนิดต่างๆ ในปริมาณ 5% โดยนำหัวนักได้ผลดังรูปภาพขึ้นทดสอบต่อไปนี้

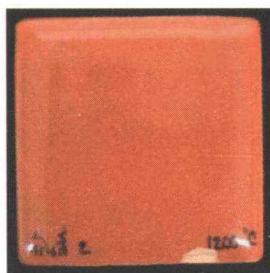
สูตร Matt-1

22203



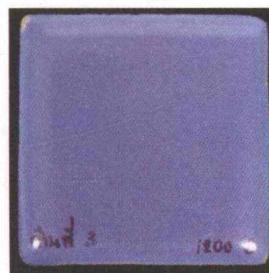
สูตร Matt-2

GS 4531



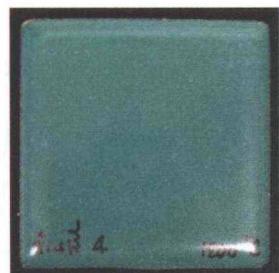
สูตร Matt-3

KE 11422



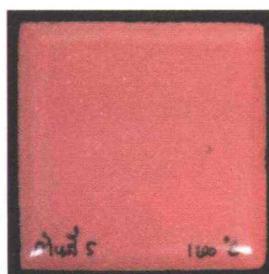
สูตร Matt-4

GS 4571



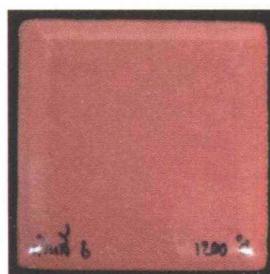
สูตร Matt-5

MT-201



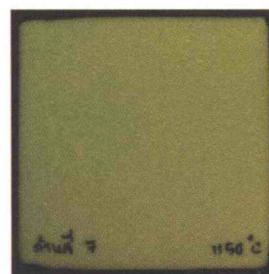
สูตร Matt-6

Maroon



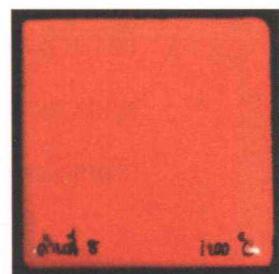
สูตร Matt-7

GS019H



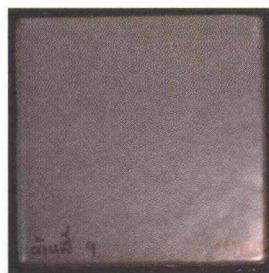
สูตร Matt-8

FC 5-16038



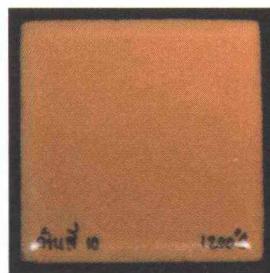
สูตร Matt-9

MT-204



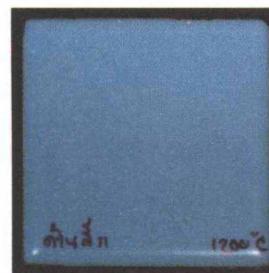
สูตร Matt-10

MT-210



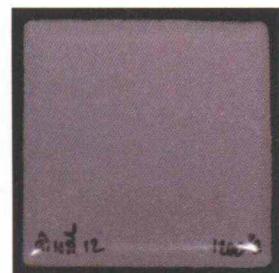
สูตร Matt-11

MT-105-1



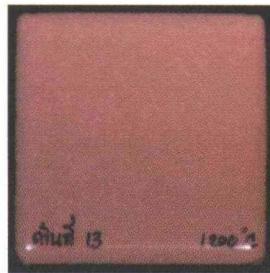
สูตร Matt-12

ม่วง 11 Lilac



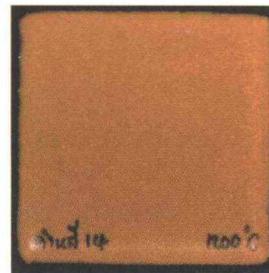
สูตร Matt-13

PINK IP-71



สูตร Matt-14

YELLOW M120



18. สูตรเคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้านดำ CU SM-BL01



ภาพที่ 53 สูตรเคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้านดำ CU SM-BL01

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU SM-BL01

2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้าน

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 20 สูตรเคลือบทับกึ่งมันกึ่งด้านดำ CU SM-BL01

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โพแทสเซียมเพลตติสปาร์	65
หินปูน	28
ทรัมมิลิกา	17
โคลอไมต์	3
ดินขาว	27
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
เหล็กออกไซด์	4.4
โคบอลต์ออกไซด์	0.9
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเข้าเตาอบ

2) ชั้งวัตถุดิบหลังอบแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงใน ตารางที่ 20 สูตรเคลือบทึบกึงมันกิงด้านล่าง CU SM-BL01

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเบี่ยง ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าก้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการเหลาตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซับเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ซับน้ำมากๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบิสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำชิ้นงานที่ซับเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1200°C
บรรยากาศการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	15-30 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภากค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 1.23 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การเหลาตัว (Ford cup): 10-12 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 9.5126×10^{-6} 1/°C

25-500°C 10.1678×10^{-6} 1/°C

25-600°C 10.5133×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซีเบลโก้มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทกระเบื้อง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

19. สูตรเคลือบหยดน้ำมัน CU Oil Spot-01



ภาพที่ 54 สูตรเคลือบหยดน้ำมัน CU Oil Spot-01

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Oil Spot-01

2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบเอฟเฟค

3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 21 สูตรเคลือบหยดน้ำมัน CU Oil Spot-01

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โซเดียมเพลต์สปาร์	36.1
หินปูน	4.1
ทรายซิลิกา	36.1
ดินขาว	8.2
డोโลไมต์	15.5
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
ซิงค์ออกไซด์	3.1
เหล็กออกไซด์	15.5
โคบอลต์ออกไซด์	0.5
คอปเปอร์ออกไซด์	1
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.1

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา

2) ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดจะต้องทำตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 21 สูตรเคลือบทดินน้ำมัน CU Oil Spot-01

3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเปียก ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบที่เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที

4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าภาคตั้งตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน

5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยพองน้ำที่ชุบน้ำหนาๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาบีสกิตที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C

6) นำชิ้นงานที่ซุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาวะที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1250°C
บรรยากาศการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	60 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคตั้งตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 0.78 %

6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc

7. การไหลตัว (Ford cup): 10-12 วินาที

8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 6.2775×10^{-6} 1/°C

25-500°C 8.4909×10^{-6} 1/°C

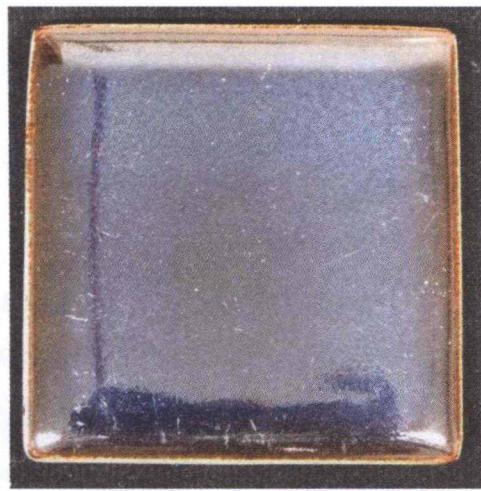
25-600°C 8.8787×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบลโกล์มิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทกระเบื้อง ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

20. สูตรเคลือบนาโนไก CU Namako-01



ภาพที่ 55 สูตรเคลือบนาโนไก CU Namako-01

1. ชื่อสูตรเคลือบ: CU Namako-01
2. ประเภทสูตรเคลือบ: เคลือบเอฟเฟค
3. ส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบ:

ตารางที่ 22 สูตรเคลือบนาโนไก CU Namako-01

วัตถุดิบ	สัดส่วน (%)
โซเดียมเพล็ธ์สปาร์	18
โพแทสเซียมเพล็ธ์สปาร์	18
หินปูน	17
ทรายซิลิกา	28
ดินขาว	4.5
ซิงค์ออกไซด์	8
พริต 425	6.5
สารเติมแต่ง	สัดส่วน (%)
เหล็กออกไซด์	10
โคบอลต์ออกไซด์	2
แคลเซียมฟลูออไรด์	5
สารช่วยการยึดเกาะ (CMC)	0.07
สารช่วยการกระจายตัว (STPP)	0.08

4. ขั้นตอนกระบวนการเตรียมน้ำเคลือบ:

- 1) นำวัตถุดิบทุกตัวไปอบให้แห้งในเตาอบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 105°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สำหรับวัตถุดิบที่เป็นก้อนขนาดใหญ่ทำการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนนำไปเผา
- 2) ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดแห้งทุกตัวตามสัดส่วนที่ระบุในส่วนผสมที่ใช้ในสูตรเคลือบดังแสดงในตารางที่ 22 สูตรเคลือบนามากोะ CU Namako-01
- 3) บดวัตถุดิบทั้งหมดรวมกันในหม้อบดความเร็วสูงโดยบดแบบเบี่ยง ใช้ปริมาณน้ำประมาณ 80% โดยน้ำหนัก และเติมสารช่วยการกระจายตัว STPP ในปริมาณ 0.1% โดยน้ำหนัก เพื่อช่วยกระจายตัวส่วนผสมและทำให้บดผสมวัตถุดิบให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาบดประมาณ 20 นาที
- 4) ถ่ายน้ำเคลือบออกจากหม้อบด และทำการทดสอบหาค่าภาคค้างตะแกรง 325 เมช ค่าความหนาแน่น และการไหลตัวของน้ำเคลือบก่อนนำไปใช้งาน
- 5) ทำการซุบเคลือบ โดยทำการความสะอาดผิวของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการด้วยฟองน้ำที่ซุบน้ำม้าๆ และผลิตภัณฑ์ควรผ่านการเผาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณ 700-800°C
- 6) นำชิ้นงานที่ซุบเคลือบแล้วทำการเผาในเตาไฟฟ้าตามอุณหภูมิและสภาพที่กำหนด

อุณหภูมิเผา	1250°C
บรรยายการเผา	ออกซิเดชัน (Oxidation)
อัตราการเพิ่มอุณหภูมิ	5°C/นาที
ระยะเวลาในไฟ	60 นาที
ชนิดของเตาเผา	เตาไฟฟ้า

สมบัติของน้ำเคลือบ

5. ภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 เมช: 0.39 %
6. ความหนาแน่น: 1.50 g/cc
7. การไหลตัว (Ford cup): 10-12 วินาที
8. ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน

25-400°C 6.8529×10^{-6} 1/°C

25-500°C 6.9965×10^{-6} 1/°C

25-600°C 7.2036×10^{-6} 1/°C

วิเคราะห์โดย: เครื่อง Dilatometer, Netzsch, รุ่น DIL 402 PC; ศูนย์เทคโนโลยีแก้วและเซรามิกส์ บริษัท ซิเบลโลกัมิเนอร์รัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. การนำไปใช้งาน

เหมาะสมสำหรับการเคลือบบนผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทกระเบื้อง ของชำร่วย และของประดับตกแต่ง

10. การperc่าส่วนผสม

ทำการทดลองperc่าส่วนผสม โคบอลต์ออกไซด์ เป็นปริมาณ 1% และ 0.5% ตามลำดับ ได้ผลดังรูปภาพขึ้นทดสอบต่อไปนี้

โคบอลต์ออกไซด์ 1%



โคบอลต์ออกไซด์ 0.5%



วิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลสูตรเคลือบสำหรับ อุตสาหกรรมเซรามิก

เนื่องจากอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางได้รับผลกระทบที่เกิดจากต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าแรงที่สูงขึ้น รวมถึงการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ.2558 ทำให้ผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดลำปางจะต้องเร่งปรับตัวและเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของสินค้า นอกจากนั้นแล้ว ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สำคัญของประเทศไทย และของผู้ประกอบการเซรามิกจังหวัดลำปาง อันได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในยุโรป มีภาวะกดดอย และยังมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ผลิตของเรา และส่งออกไปจำหน่ายในตลาดเดียวกับเรา เช่น ผลิตภัณฑ์เซรามิกจากประเทศเวียดนามและประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยล่า�ี ได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต ค่าแรง ค่าเชื้อเพลิงการผลิต และด้านวัตถุดิบ ทำให้ผู้ผลิตของเราสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดไปให้ประเทศทั้งสองเป็นอย่างมาก ประกอบกับความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย การส่งเสริมในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หรือการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในลักษณะการต่อยอดของอุตสาหกรรมเซรามิก ยังไม่ต่อเนื่องและเพียงพอ ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดลำปาง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง ให้มีศักยภาพในการผลิตและอยู่รอดในภาระการแข่งขันปัจจุบัน การสร้างคลังข้อมูลด้านเคลือบและพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีเคลือบที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้าเซรามิกของผู้การประกอบการเซรามิกจังหวัดลำปาง

ระบบฐานข้อมูลเคลือบเซรามิกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านสูตรเคลือบของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางสามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลได้โดยง่าย

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านสูตรเคลือบของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อให้สามารถบันทึก แก้ไข นำเข้า หรือบันทึกข้อมูลได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ภาพรวมและรายละเอียดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลสูตรเคลือบเซรามิกนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับค้นหาข้อมูลสูตรเคลือบเซรามิก โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ ข้อมูลบริษัท/โรงงาน และข้อมูลสูตรเคลือบ โดยผู้ใช้งาน (สมาชิก/ลูกค้า) จะเข้าใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์ และได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากผู้บริหารจัดการระบบ (Administrator) ก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบนี้ได้

การสมัครสมาชิก

1. เข้าสู่หน้าจอแรกของระบบฐานข้อมูล <http://lampangceramic-db.com:88/>
2. เลือกเมนูสมัครสมาชิก
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ “ข้อกำหนดการใช้บริการ” ดังภาพ

» ข้อกำหนดการให้บริการ

รายการเรียบชื่อกำหนด

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
เพื่อบำบัดงายความประทับใจในการให้บริการที่เหมาะสมและรวดเร็วโดยมีความยืดหยุ่นและไว้ใจในที่อยู่ของบริการที่ดีที่สุด

ยอมรับข้อกำหนด ไม่ต้องการ

4. คลิกปุ่ม "ยอมรับข้อกำหนด"

5. ระบบจะแสดงหน้าจอการสมัครสมาชิก ดังภาพ

» ข้อกำหนดการให้บริการ > แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนบุคคล หน่วยงาน/สถานที่

* คำนำหน้าชื่อ :

* ชื่อ :

* นามสกุล :

* อีเมล (ชื่อเข้าสู่ระบบ) :

* รหัสผ่าน :

* รหัสบัตรประชาชน :

* วันที่เกิด : Choose

เบอร์มือถือ :

รูป Profile : No File ... Choose

สมัครสมาชิก ไม่ต้องการ

6. ทำการระบุข้อมูลรายละเอียดสมาชิก ตามกำหนด

7. คลิกปุ่ม "สมัครสมาชิก"

8. หลังจากนั้น ผู้บริหารจัดการระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติสิทธิ์การใช้งาน ผ่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้ในการสมัครสมาชิก

การเข้าสู่ระบบ

1. เข้าสู่หน้าจอแรกของระบบฐานข้อมูล
2. เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ
3. ระบบจะแสดงหน้าจอ “การเข้าสู่ระบบ” ดังภาพ

4. ป้อน “ชื่อเข้าสู่ระบบ” ในที่นี่คือ email
5. ป้อน “รหัสผ่าน”
6. คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
7. ระบบแสดงหน้าจอหลักของสมาชิก
8. ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน เลือกแทป “ลืมรหัสผ่าน” ในหน้าจอเข้าสู่ระบบ
9. ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

10. ป้อน email ที่ใช้สมัครสมาชิกไว้
11. คลิกปุ่ม "ขอรีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมล"

การสืบค้นข้อมูลสูตรเคลือบ

- คลิกเลือกเมนู "สืบค้นฐานข้อมูล"
- เลือกเมนูย่อย "ข้อมูลสูตรเคลือบ"
- ระบบจะแสดงหน้าจอการสืบค้น ดังภาพ

» ข้อมูลสูตรเคลือบ

- สามารถกำหนดเงื่อนไขของการสืบค้นตามที่ต้องการ โดยระบุเงื่อนไขของข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลพื้นฐาน

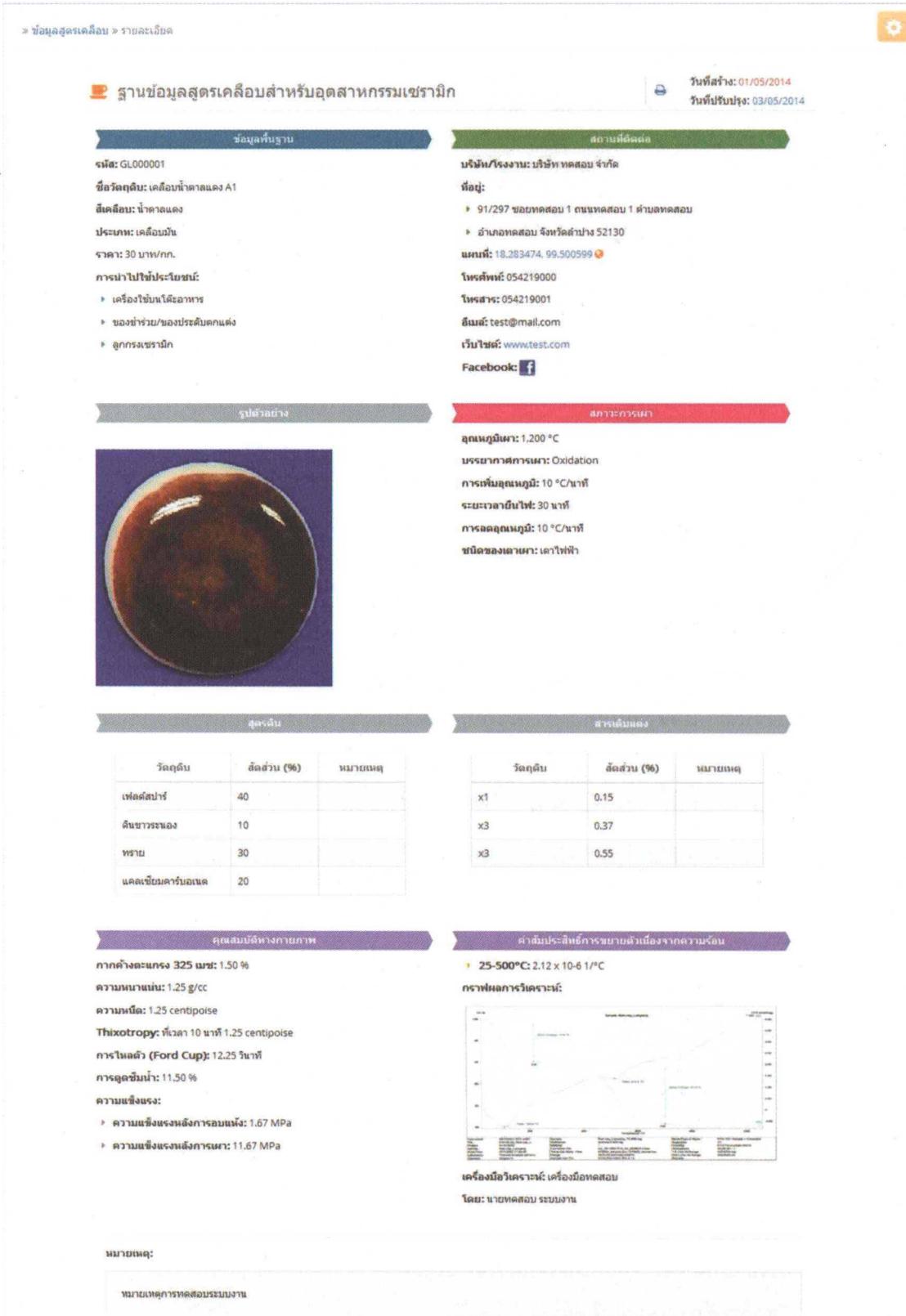
- “สีสูตรเคลือบ” เป็นการสืบค้นจากสีของสูตรเคลือบ เช่น ขาว แดง เขียว ดำ เหลือง เป็นต้น
- “ประเภทสูตรเคลือบ” เป็นการสืบค้นจากประเภทของสูตรเคลือบ ได้แก่ เคลือบใส เคลือบเงา เคลือบมัน เคลือบทึบด้าน เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน เคลือบран เคลือบผลึก และ เคลือบอฟเฟค
- “ประเภทวัตถุดิบในสูตรเคลือบ” เป็นการสืบค้นจากประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ในสูตรเคลือบ
- “อุณหภูมิการเผา” เป็นการสืบค้นจากอุณหภูมิการเผาของสูตรดิน สามารถระบุเงื่อนไขมากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ได้
- “บรรยายกาศการเผา” เป็นการสืบค้นจากบรรยายกาศการเผา Oxidation หรือ Reduction
- “สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน 25-500°C” เป็นการสืบค้นสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของสูตรดิน สามารถระบุเงื่อนไขมากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ได้
- “การนำไปใช้ประโยชน์” เป็นการสืบค้นตามการนำไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สำเร็จ เช่น เครื่องปั้นดินเผา สุขภัณฑ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กระเบื้อง ของชำร่วย ลูกกรงเซรามิก อิฐ/วัสดุก่อสร้าง และลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นต้น

- เมื่อได้ระบุเงื่อนไขการสืบค้นที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม “ค้นหา”

- ระบบจะแสดงผลลัพธ์การค้นหา

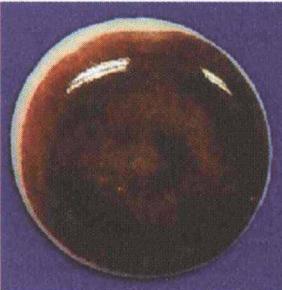
7. สมาชิกเลือกรายการสูตรเคลือบที่ต้องการแสดงรายละเอียด
8. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดสูตรเคลือบ ดังภาพ

» ข้อมูลสูตรเคลือบ » รายละเอียด


ฐานข้อมูลสูตรเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมเชิงรุนiform

วันที่สร้าง: 01/05/2014
วันที่ปรับปรุง: 03/05/2014

ข้อมูลพื้นฐาน	สถานที่ติดต่อ
รหัส: GL000001	บริษัท/โรงงาน: เรืองฟ้าเคลือบ จำกัด
ชื่อวัสดุลักษณะ: เคลือบพื้นผิวโลหะ A1	ที่อยู่: 91/297 ซอยพหลโยธิน 1 ถนนพหลโยธิน แขวงวัฒนา
ลักษณะ: นาโนเคลือบ	โทรศัพท์: 081-23456789
ประเภท: เคลือบมันวาว	โทรสาร: 054219000
ราคา: 30 บาท/กก.	อีเมล: test@mail.com
การนำไปใช้ประโยชน์:	เว็บไซต์: www.test.com
› เครื่องจักรกลไฟฟ้า	Facebook:
› ของชำร่วย/ของพรีบคุณค่า	
› อุปกรณ์เชิงพาณิชย์	

รูปภาพ	รายการความร้อน
	อุณหภูมิไฟ: 1,200 °C บรรยายอาการไฟ: Oxidation การเพิ่มอุณหภูมิ: 10 °C/นาที ระยะเวลาในการเผาไหม้: 30 นาที การลดอุณหภูมิ: 10 °C/นาที ชนิดของความเสียหาย: เก่าใช้ไป

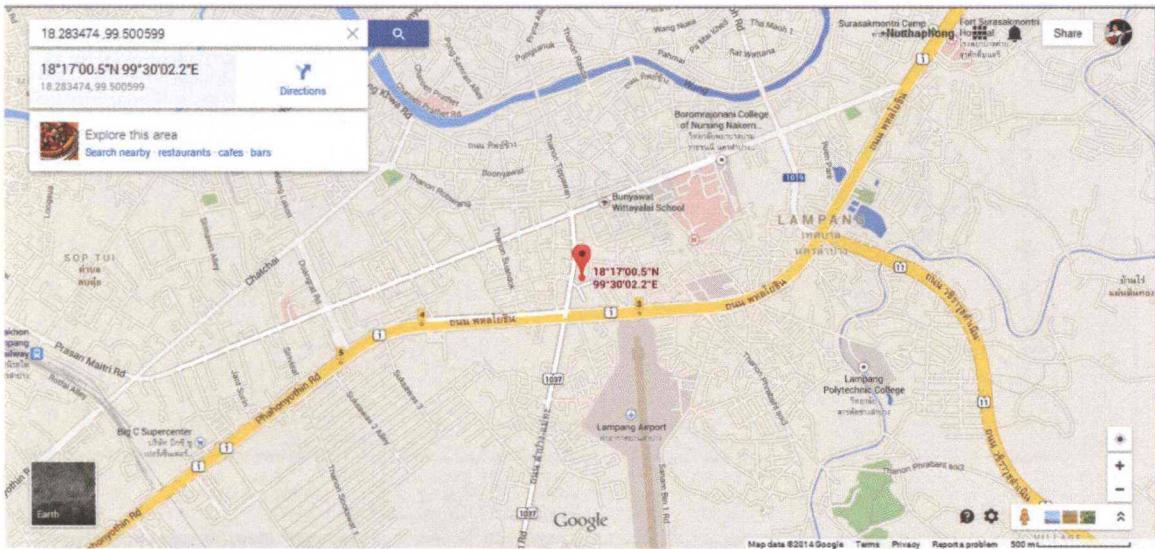
คุณสมบัติทางกายภาพ	สารเคมีที่ใช้ในการเคลือบพื้นผิวของชาร์กความร้อน																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>วัตถุเดิม</th> <th>อัลตร้าว (%)</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>เพอร์เซปต์</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ลิขิราชโนล</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>พารา</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>แคลเซียมคาร์บอนเนต</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	วัตถุเดิม	อัลตร้าว (%)	หมายเหตุ	เพอร์เซปต์	40		ลิขิราชโนล	10		พารา	30		แคลเซียมคาร์บอนเนต	20		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>วัตถุเดิม</th> <th>อัลตร้าว (%)</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x1</td> <td>0.15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x3</td> <td>0.37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x3</td> <td>0.55</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	วัตถุเดิม	อัลตร้าว (%)	หมายเหตุ	x1	0.15		x3	0.37		x3	0.55	
วัตถุเดิม	อัลตร้าว (%)	หมายเหตุ																										
เพอร์เซปต์	40																											
ลิขิราชโนล	10																											
พารา	30																											
แคลเซียมคาร์บอนเนต	20																											
วัตถุเดิม	อัลตร้าว (%)	หมายเหตุ																										
x1	0.15																											
x3	0.37																											
x3	0.55																											

คุณสมบัติทางกายภาพ	สารเคมีที่ใช้ในการเคลือบพื้นผิวของชาร์กความร้อน
<p>ภาชนะอะเบนต์ 325 มช.: 1.50 % ความหนาแน่น: 1.25 g/cc ความ粘度: 1.25 centipoise Thixotropy: ทิ้งไว้ 10 นาที 1.25 centipoise การไหลอดีต (Ford Cup): 12.25 วินาที การถูกซึมเข้า: 11.50 % ความแข็งแกร่ง: › ความแข็งแรงของการอ่อนแพ: 1.67 MPa › ความแข็งแรงของการแตก: 11.67 MPa</p>	<p>• 25-500°C: 2.12 x 10-6 l/s กราฟไฟฟ้าและการวัด:  เครื่องมือวัดความต้านทาน: เครื่องมืออุ่นสูบ โดย: นายพหลโยธิน ธรรมรงค์</p>

หมายเหตุ:	หมายเหตุ:
หมายเหตุการเคลือบรวมๆ	หมายเหตุการเคลือบรวมๆ

9. กรณีที่ต้องการแสดงแผนที่ตั้งของแหล่งข้อมูล คลิกเลือกที่แผนที่

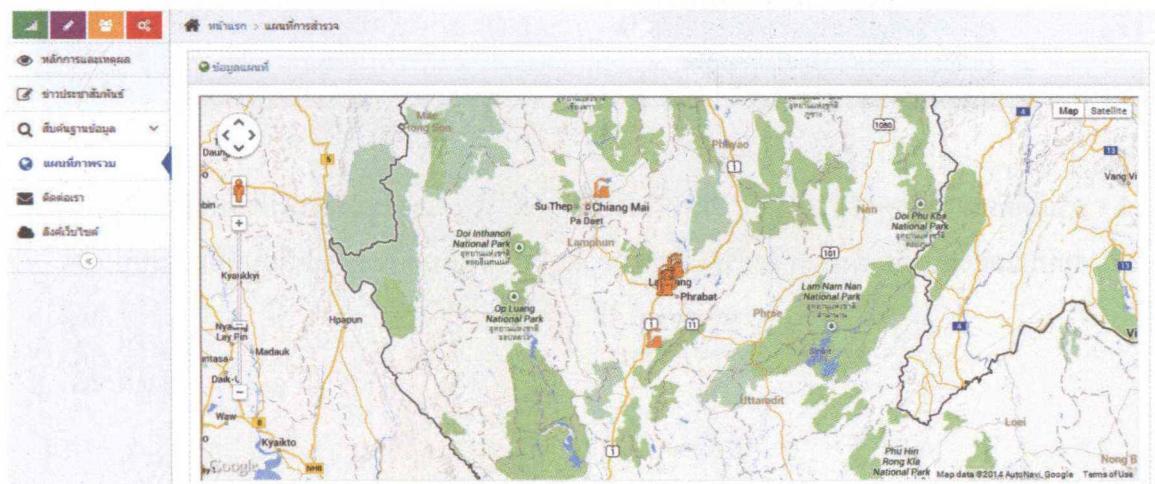
10. ระบบแสดงแผนที่ ดังภาพ



การแสดงข้อมูลแผนที่ภาพรวม

1. คลิกเลือกเมนู "แผนที่ภาพรวม"

2. ระบบแสดงหน้าจอ ดังภาพ



3. การใช้แผนที่

- การขยายแผนที่ ใช้ Scroll Mouse เลื่อนขึ้น หรือใช้สัญลักษณ์ + ด้านซ้ายมือ
- การย่อแผนที่ ใช้ Scroll Mouse เลื่อนลง หรือใช้สัญลักษณ์ - ด้านซ้ายมือ
- กรณีต้องการใช้ภาพ Street View (กรณีที่แผนที่ไม่มีข้อมูล) เลือกไอคอน กดค้างไว้แล้วลากกลงบนเส้นถนนที่มีสีฟ้า ดังภาพ (จากนั้นจะแสดงภาพ Street View)



4. กรณีที่ต้องการแสดงรายละเอียดบริษัท/โรงงาน คลิกเลือกที่ไอคอนโรงงานบนแผนที่
5. ระบบแสดงหน้าจอ ดังภาพ โดยระบุถึงข้อมูลวัตถุดิบ สูตรดิน และสูตรเคลือบที่มีในระบบ



โรงพยาบาลสุขุมวิท สำนักงาน

สถานที่ 91/297 ซอยหอดสอน 1 ถนนหอดสอน 1 ตำบลหอดสอน
อำเภอหอดสอน จังหวัดสระบุรี 52130

โทรศัพท์ 054219000

โทรสาร 054219001

อีเมล์ test@mail.com

เว็บไซต์ www.test.com

Facebook



รายการ/เนื้อหา

สูตรดิน

สูตรเคลือบ

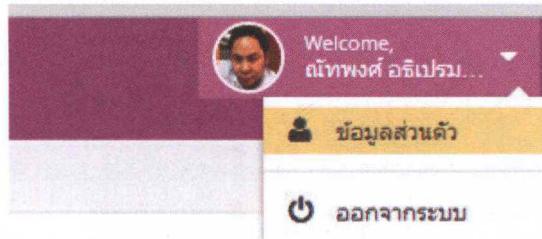
รหัส	ชื่อ	ประเภท
RM000001	หอดสอน 1	ประเภท 1
RM000002	หอดสอน 2	ประเภท 2
RM000003	หอดสอน 3	ประเภท 3
RM000004	หอดสอน 4	ประเภท 4
RM000005	หอดสอน 5	ประเภท 5

รหัส	ชื่อ	ประเภท
BD000001	หอดสอน 1	ประเภท 1
BD000002	หอดสอน 2	ประเภท 2
BD000003	หอดสอน 3	ประเภท 3
BD000004	หอดสอน 4	ประเภท 4
BD000005	หอดสอน 5	ประเภท 5

รหัส	ชื่อ	ประเภท
GL000001	หอดสอน 1	ประเภท 1
GL000002	หอดสอน 2	ประเภท 2
GL000003	หอดสอน 3	ประเภท 3
GL000004	หอดสอน 4	ประเภท 4
GL000005	หอดสอน 5	ประเภท 5

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

- เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว" ดังภาพ



- ระบบแสดงหน้าจอ ดังภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคล

* คำนำหน้าชื่อ : นางสาว

* ชื่อ : อรุณพร

* นามสกุล : อธิปกรณ์นันต์

* อีเมล (ชื่อเข้าสู่ระบบ) : test@gmail.com

* รหัสผ่าน : *****

* รหัสบัตรประชาชน : 1234567890123

* วันที่เกิด : 25/01/1974

เบอร์มือถือ : 0837853786

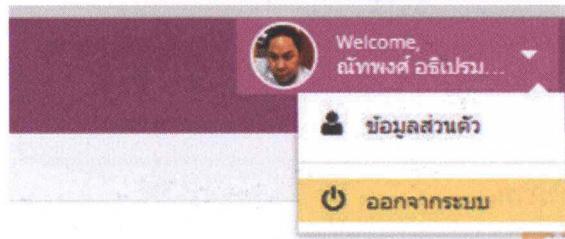
รูป Profile : Change

บันทึก **ยกเลิก**

3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการ
4. คลิกปุ่ม "บันทึก"

การออกจากระบบ

1. เลือกเมนู "ออกจากระบบ" ดังภาพ



2. สมาชิกจะออกจากระบบงานฯ และกลับสู่หน้าจอแรกของระบบ



จัดทำโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

A standard linear barcode is positioned at the top of the box. Below the barcode, the ISBN number "9 786161 203689" is printed in a small, black, sans-serif font.